

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号  
特許第7247975号  
(P7247975)

(45)発行日 令和5年3月29日(2023.3.29)

(24)登録日 令和5年3月20日(2023.3.20)

(51)国際特許分類

F I

H 0 4 N 25/53 (2023.01)

H 0 4 N 25/76 (2023.01)

H 0 1 L 27/146 (2006.01)

H 0 4 N 25/53

H 0 4 N 25/76

H 0 1 L 27/146

D

請求項の数 16 (全28頁)

(21)出願番号	特願2020-116625(P2020-116625)	(73)特許権者	000004112
(22)出願日	令和2年7月6日(2020.7.6)		株式会社ニコン
(62)分割の表示	特願2015-235054(P2015-235054 )の分割	(74)代理人	100107836
原出願日	平成27年12月1日(2015.12.1)		弁理士 西 和哉
(65)公開番号	特開2020-171055(P2020-171055 A)	(72)発明者	松本 繁
(43)公開日	令和2年10月15日(2020.10.15)		東京都港区港南二丁目1 5 番 3 号 株式 会社ニコン内
審査請求日	令和2年7月8日(2020.7.8)	審査官	鈴木 明

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 撮像素子及び撮像装置

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

マイクロレンズを透過した光を電荷に変換する第1光電変換部および第2光電変換部および第3光電変換部および第4光電変換部と、

前記第1光電変換部から電荷を転送する第1転送部と、  
前記第1転送部に制御信号を伝える第1転送制御線と、  
前記第2光電変換部から電荷を転送する第2転送部と、  
前記第2転送部に制御信号を伝える第2転送制御線と、  
前記第3光電変換部から電荷を転送する第3転送部と、  
前記第3転送部に制御信号を伝える第3転送制御線と、  
前記第4光電変換部から電荷を転送する第4転送部と、  
前記第4転送部に制御信号を伝える第4転送制御線と、

前記第1光電変換部で変換された電荷に基づく信号および前記第2光電変換部で変換された電荷に基づく信号および前記第3光電変換部で変換された電荷に基づく信号および前記第4光電変換部で変換された電荷に基づく信号のいずれかを出力する信号線と、

前記第1光電変換部で変換された電荷に基づく信号および前記第2光電変換部で変換された電荷に基づく信号および前記第3光電変換部で変換された電荷に基づく信号および前記第4光電変換部で変換された電荷に基づく信号のいずれかを前記信号線に出力するための出力部と、

前記出力部を制御する出力制御線と、

前記第 1 転送制御線および前記第 2 転送制御線および前記第 3 転送制御線および前記第 4 転送制御線および前記信号線および前記出力制御線を有し、前記第 1 光電変換部および前記第 2 光電変換部および前記第 3 光電変換部および前記第 4 光電変換部に対して前記マイクロレンズと反対側に設けられる第 1 層と、を備え、

前記第 1 光電変換部および前記第 2 光電変換部および前記第 3 光電変換部および前記第 4 光電変換部のうち少なくとも 2 つの光電変換部は、水平方向に配置され、

前記第 1 転送制御線および前記第 2 転送制御線および前記第 3 転送制御線および前記第 4 転送制御線は別々に設けられる撮像素子。

【請求項 2】

前記第 1 光電変換部および前記第 2 光電変換部は前記水平方向に配置され、

10

前記第 3 光電変換部および前記第 4 光電変換部は前記水平方向に配置される請求項 1 に記載の撮像素子。

【請求項 3】

前記第 1 光電変換部および前記第 3 光電変換部は垂直方向に配置され、

前記第 2 光電変換部および前記第 4 光電変換部は前記垂直方向に配置される請求項 1 または請求項 2 に記載の撮像素子。

【請求項 4】

前記第 1 光電変換部および前記第 2 光電変換部および前記第 3 光電変換部および前記第 4 光電変換部を有し、前記マイクロレンズおよび前記第 1 層の間に設けられる第 2 層を備える請求項 1 から請求項 3 のいずれか一項に記載の撮像素子。

20

【請求項 5】

前記信号線に出力された信号を処理する信号処理部を有し、前記第 1 層に積層される第 3 層を備える請求項 1 から請求項 4 のいずれか一項に記載の撮像素子。

【請求項 6】

前記信号処理部で処理された信号を記憶する記憶部を有し、前記第 3 層に積層される第 4 層を備える請求項 5 に記載の撮像素子。

【請求項 7】

前記第 1 光電変換部の電荷蓄積時間および前記第 2 光電変換部の電荷蓄積時間および前記第 3 光電変換部の電荷蓄積時間および前記第 4 光電変換部の電荷蓄積時間を異なるように制御する制御部を備える請求項 1 から請求項 6 のいずれか一項に記載の撮像素子。

30

【請求項 8】

前記第 1 転送制御線および前記第 2 転送制御線および前記第 3 転送制御線および前記第 4 転送制御線は、前記制御部からの制御信号を伝える請求項 7 に記載の撮像素子。

【請求項 9】

前記第 1 転送部および前記第 3 転送部により転送された電荷を電圧に変換する第 1 電荷電圧変換部と、

前記第 2 転送部および前記第 4 転送部により転送された電荷を電圧に変換する第 2 電荷電圧変換部と、

前記第 1 電荷電圧変換部の電圧をリセットする第 1 リセット部と、

前記第 2 電荷電圧変換部の電圧をリセットする第 2 リセット部と、

40

前記第 1 リセット部に制御信号を伝える第 1 リセット制御線と、

前記第 2 リセット部に制御信号を伝える第 2 リセット制御線と、を備える請求項 7 または請求項 8 に記載の撮像素子。

【請求項 10】

前記制御部は、前記第 1 転送部により転送された電荷を変換した前記第 1 電荷電圧変換部の電圧を前記第 1 リセット部がリセットする時点、および前記第 2 転送部により転送された電荷を変換した前記第 2 光電変換部の電圧を前記第 2 リセット部がリセットする時点、および前記第 3 転送部により転送された電荷を変換した前記第 1 光電変換部の電圧を前記第 1 リセット部がリセットする時点、および前記第 4 転送部により転送された電荷を変換した前記第 2 光電変換部の電圧を前記第 2 リセット部がリセットする時点を異なるよう

50

に制御する請求項 9 に記載の撮像素子。

【請求項 1 1】

前記第 1 リセット制御線および前記第 2 リセット制御線は、前記制御部からの制御信号を伝える請求項 9 または請求項 1 0 に記載の撮像素子。

【請求項 1 2】

前記第 1 層は、前記第 1 リセット制御線および前記第 2 リセット制御線を有する請求項 9 から請求項 1 1 のいずれか一項に記載の撮像素子。

【請求項 1 3】

前記第 1 光電変換部および前記第 2 光電変換部および前記第 3 光電変換部および前記第 4 光電変換部は、1 つの前記マイクロレンズを透過した光を電荷に変換する請求項 1 から請求項 1 2 のいずれか一項に記載の撮像素子。

10

【請求項 1 4】

前記第 1 光電変換部および前記第 2 光電変換部および前記第 3 光電変換部および前記第 4 光電変換部それぞれの間に設けられる絶縁部、を備える請求項 1 から請求項 1 3 のいずれか一項に記載の撮像素子。

【請求項 1 5】

請求項 1 から請求項 1 4 のいずれか一項に記載の撮像素子と、  
前記撮像素子から出力された信号に基づいて、光学系の焦点検出を行う検出部と、を備える撮像装置。

【請求項 1 6】

20

請求項 1 から請求項 1 4 のいずれか一項に記載の撮像素子と、  
前記撮像素子から出力された信号に基づいて、画像データを生成する生成部と、を備える撮像装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0 0 0 1】

本発明は、撮像素子及び撮像装置に関する。

【背景技術】

【0 0 0 2】

1 つの画素に複数の光電変換部を有する CMOS イメージセンサが知られている。(例えば、特許文献 1 参照)。1 つの画素にある 2 つの光電変換部の蓄積時間をそれぞれ変更して撮像を行うことは困難であった。

30

【先行技術文献】

【特許文献】

【0 0 0 3】

【文献】特開 2 0 0 1 - 2 5 0 9 3 1 号公報

【発明の概要】

【課題を解決するための手段】

【0 0 0 4】

本発明の第 1 態様によれば、撮像素子が提供される。撮像素子は、マイクロレンズを透過した光を電荷に変換する第 1 光電変換部および第 2 光電変換部および第 3 光電変換部および第 4 光電変換部を備える。撮像素子は、第 1 光電変換部から電荷を転送する第 1 転送部を備える。撮像素子は、第 1 転送部に制御信号を伝える第 1 転送制御線を備える。撮像素子は、第 2 光電変換部から電荷を転送する第 2 転送部を備える。撮像素子は、第 2 転送部に制御信号を伝える第 2 転送制御線を備える。撮像素子は、第 3 光電変換部から電荷を転送する第 3 転送部を備える。撮像素子は、第 3 転送部に制御信号を伝える第 3 転送制御線を備える。撮像素子は、第 4 光電変換部から電荷を転送する第 4 転送部を備える。撮像素子は、第 4 転送部に制御信号を伝える第 4 転送制御線を備える。撮像素子は、第 1 光電変換部で変換された電荷に基づく信号および第 2 光電変換部で変換された電荷に基づく信号および第 3 光電変換部で変換された電荷に基づく信号および第 4 光電変換部で変換され

40

50

た電荷に基づく信号のいずれかを出力する信号線を備える。撮像素子は、第1光電変換部で変換された電荷に基づく信号および第2光電変換部で変換された電荷に基づく信号および第3光電変換部で変換された電荷に基づく信号および第4光電変換部で変換された電荷に基づく信号のいずれかを信号線に出力するための出力部を備える。撮像素子は、出力部を制御する出力制御線を備える。撮像素子は、第1転送制御線および第2転送制御線および第3転送制御線および第4転送制御線および信号線および出力制御線を有し、第1光電変換部および第2光電変換部および第3光電変換部および第4光電変換部に対してマイクロレンズと反対側に設けられる第1層を備える。第1光電変換部および第2光電変換部および第3光電変換部および第4光電変換部のうち少なくとも2つの光電変換部は、水平方向に配置される。第1転送制御線および第2転送制御線および第3転送制御線および第4転送制御線は別々に設けられる。本発明の第2態様によれば、撮像装置が提供される。撮像装置は、第1態様の撮像素子を備える。撮像装置は、撮像素子から出力された信号に基づいて、光学系の焦点検出を行う検出部を備える。本発明の第3態様によれば、撮像装置が提供される。撮像装置は、第1態様の撮像素子を備える。撮像装置は、撮像素子から出力された信号に基づいて、画像データを生成する生成部を備える。

10

【図面の簡単な説明】

【0005】

【図1】実施形態に係る撮像素子を示す図である。

【図2】実施形態に係る撮像素子の回路構成を示す図である。

【図3】実施形態に係る撮像素子の動作の一例を示すタイミングチャートである。

20

【図4】実施形態に係る撮像素子の動作の他の例を示すタイミングチャートである。

【図5】実施形態に係る撮像素子の複数の光電変換部の他の例を示す図である。

【図6】実施形態に係る撮像素子の回路構成を示す図である。

【図7】実施形態に係る撮像素子の動作の一例を示すタイミングチャートである。

【図8】実施形態に係る撮像装置を示すブロック図である。

【図9】実施形態に係る撮像装置の動作の一例を示すフローチャートである。

【発明を実施するための形態】

【0006】

[第1実施形態]

図1(A)は、本実施形態に係る撮像素子1を示す平面図、図1(B)は、画素を拡大して示す平面図、図1(C)は図1(B)のA-A線断面図である。図1(A)に示すように、撮像素子1は、画素領域1aに配列された複数の画素Pを有する。複数の画素Pは、格子状に二次元的に配列されている。画素Pの配列方向うち、一方は水平走査方向と呼ばれ、他方は垂直走査方向と呼ばれる。本実施形態において、水平走査方向と垂直走査方向のそれぞれに垂直な方向を、適宜、画素領域1a(撮像素子1)の法線方向という。撮像素子1は概ね板状であり、画素領域1aの法線方向は、撮像素子1の厚み方向に相当する。

30

【0007】

図1(B)に示すように、画素領域1aには、光を遮る遮光部2が設けられている。遮光部2は、例えばブラックマトリクスである。遮光部2は、格子状に形成されており、水平走査方向および垂直走査方向のそれぞれに延びている。遮光部2に囲まれる領域は、光が通る画素開口Paになっている。本実施形態において、画素Pは、図1の画素領域1aの法線方向から見た場合に遮光部2の中心線に囲まれる領域であり、画素開口Paとその周囲の遮光部2を含む。

40

【0008】

複数の画素Pのそれぞれには、光電変換部3および光電変換部4が設けられている。画素領域1aの法線方向から見た場合に、1つの画素開口Paの内側には、光電変換部3の少なくとも一部および光電変換部4の少なくとも一部が配置される。光電変換部3および光電変換部4は、それぞれ、画素開口Paを通った光を電荷に変換する。

【0009】

50

本実施形態において、撮像素子 1 はフルカラー画像を撮像可能である。複数の画素 P は、赤色画素 R、緑色画素 G<sub>r</sub>、緑色画素 G<sub>b</sub>、及び青色画素 B を含む。図 1 ( B ) では画素 P の配列がベイヤー配列であり、水平走査方向において、赤色画素 R と緑色画素 G<sub>r</sub> とが交互に並び、緑色画素 G<sub>b</sub> と青色画素 B とが交互に並んでいる。また、垂直走査方向において、赤色画素 R と緑色画素 G<sub>b</sub> とが交互に並び、緑色画素 G<sub>r</sub> と青色画素 B とが交互に並んでいる。本実施形態において、各色画素内に光電変換部 3 および光電変換部 4 が設けられている。

【 0 0 1 0 】

撮像素子 1 は、互いに積層された撮像部 5、信号処理部 6、及び記憶部 7 を備える。信号処理部 6 は、記憶部 7 に積層され、図示しない導電性のパンプ等により記憶部 7 と電氣的に接続される。撮像部 5 は、信号処理部 6 に積層され、図示しない導電性のパンプ等により信号処理部 6 と電氣的に接続される。

10

【 0 0 1 1 】

撮像部 5 は、例えば裏面照射型の C M O S イメージセンサである。撮像部 5 は、素子層 1 1、受光層 1 2、カラーフィルタ層 1 3、及びレンズ層 1 4 を含む。これら各層の間には、図示しないパシベーション膜、平坦化膜、反射防止膜などが設けられる場合がある。撮像部 5 は、撮像を行う際に、レンズ層 1 4 を撮像対象に向けて配置される。撮像対象からの光は、レンズ層 1 4 およびカラーフィルタ層 1 3 を介して、受光層 1 2 に入射する。

【 0 0 1 2 】

レンズ層 1 4 は、カラーフィルタ層 1 3 に積層されている。レンズ層 1 4 は、例えばマイクロレンズアレイであり、複数のレンズ要素 1 4 a を含む。レンズ要素 1 4 a は、例えば、画素 P と 1 対 1 で対応しており、画素 P ごとに設けられる。レンズ要素 1 4 a の光軸 1 4 b は、例えば、画素開口 P a ( 画素 P ) の中心を通るように設定される。複数のレンズ要素 1 4 a のそれぞれは、その外部から入射した光を、このレンズ要素 1 4 a が設けられている画素 P の受光層 1 2 に集光する。

20

【 0 0 1 3 】

カラーフィルタ層 1 3 は、受光層 1 2 に積層されている。カラーフィルタ層 1 3 は、第 1 フィルタ 1 5、第 2 フィルタ 1 6、及び遮光部 2 を含む。第 1 フィルタ 1 5 は、赤色画素 R の画素開口 P a に設けられている。第 1 フィルタ 1 5 は、赤の波長帯の光が透過し、赤の波長帯以外の光を吸収する。赤の波長帯は、例えば、7 0 0 n m を含み、6 2 0 n m 以上 7 5 0 n m 以下の波長帯である。第 2 フィルタ 1 6 は、緑色画素 G<sub>r</sub> の画素開口 P a に設けられている。第 2 フィルタ 1 6 は、緑の波長帯の光が透過し、緑の波長帯以外の光を吸収する。緑の波長帯は、例えば、5 4 6 . 1 n m を含み、4 9 5 n m 以上 5 7 0 n m 以下の波長帯である。

30

【 0 0 1 4 】

なお、図 1 ( C ) には図示しないが、緑色画素 G<sub>b</sub> の画素開口 P a には、第 2 フィルタ 1 6 が設けられ、青色画素 B の画素開口 P a には第 3 フィルタが設けられる。第 3 フィルタは、青の波長帯の光が透過し、青の波長帯以外の光を吸収する。青の波長帯は、例えば、4 3 5 . 8 n m を含み、4 5 0 n m 以上 4 9 5 n m 以下の波長帯である。

【 0 0 1 5 】

遮光部 2 は、光電変換部 3 および光電変換部 4 が感度を有する波長帯の光を吸収する。例えば、可視光カメラなどに用いられる撮像素子 1 の場合、遮光部 2 は、3 8 0 n m 以上 7 8 0 n m 以下の波長帯の光を吸収する材料で形成される。遮光部 2 は、例えば、隣り合う 2 画素間のクロストークを抑制するように、設けられる。例えば、遮光部 2 は、画素 P の画素開口 P a を通った光のうち、別の画素 P の受光層 1 2 へ向かう光を遮光するように厚みなどが設定される。

40

【 0 0 1 6 】

受光層 1 2 は、素子層 1 1 に積層されている。受光層 1 2 は、光電変換部 3 および光電変換部 4 を含む。光電変換部 3 および光電変換部 4 は、例えばフォトダイオードを含むが、光を電荷に変換するものであればよく、例えばフォトトランジスタを含んでいてもよい

50

。図 1 ( C ) において、光電変換部 4 は、レンズ要素 1 4 a の光軸および垂直走査方向に平行な面 ( 水平走査方向に垂直な面 ) に関して、光電変換部 3 と対称的に設けられている。

【 0 0 1 7 】

光電変換部 4 は、同一の画素 P の光電変換部 3 の近傍に設けられている。例えば、同一の画素 P における光電変換部 3 と光電変換部 4 との間隔 d 1 は、光電変換部 3 と隣の画素 P の光電変換部 4 との間隔 d 2 よりも狭く設定されるが、間隔 d 2 と同じに設定されていてもよいし、間隔 d 2 よりも長く設定されていてもよい。

【 0 0 1 8 】

光電変換部 3 と光電変換部 4 は、互いに絶縁とされている。例えば、同一の画素 P における光電変換部 3 と光電変換部 4 との間では、例えば、P N 接合により電荷の移動が抑制されている。また、光電変換部 3 と隣の画素 P の光電変換部 4 との間には、例えば、L O C O S 法などで形成される酸化膜、トレンチ構造などの絶縁部が設けられる。なお、同一の画素 P における光電変換部 3 と光電変換部 4 との間の構造と、光電変換部 3 と隣の画素 P の光電変換部 4 との間の構造とが同じであってもよい。

【 0 0 1 9 】

素子層 1 1 は、受光層 1 2 に対する光の入射側と反対側に設けられている。素子層 1 1 には、光電変換部 3 および光電変換部 4 のそれぞれから電荷を読み出すための回路 ( 後に図 2 などに示す ) が設けられる。また、素子層 1 1 には、光電変換部 3 と光電変換部 4 の少なくとも一方から読み出された電荷を元に信号を生成する回路が設けられる場合がある。これら回路は、例えば、トランジスタなどのスイッチング素子、各種配線、容量、及び端子の電子部品の少なくとも一つを含む。これら回路は、例えば、層間絶縁膜およびビアを利用した多層構造に形成される。なお、これら回路を構成する電子部品の少なくとも一部は、受光層 1 2 に設けられていてもよいし、受光層 1 2 とレンズ層 1 4 との間に設けられていてもよい。

【 0 0 2 0 】

信号処理部 6 は、撮像部 5 を向く第 1 面 6 a、及び記憶部 7 を向く第 2 面 6 b を有する。第 1 面 6 a および第 2 面 6 b の少なくとも一方には、撮像部 5 から出力された信号を処理する回路 ( 図示略 ) が設けられる。また、第 1 面 6 a および第 2 面 6 b の少なくとも一方には、再配線などに用いられる引き回し配線が設けられる場合がある。信号処理部 6 には、第 1 面 6 a 側と第 2 面 6 b 側とを電氣的に接続する導電部が設けられる。この導電部は、例えば T S V ( T h r o u g h - S i l i c o n V i a ; シリコン貫通電極 ) を含み、第 1 面 6 a と第 2 面 6 b との間で信号を伝達可能である。記憶部 7 は、例えば、不揮発性メモリと揮発性メモリの少なくとも一方を含み、信号処理部 6 が処理した信号を記憶する。

【 0 0 2 1 】

なお、信号処理部 6 は、撮像部 5 と積層される代わりに、例えば図 1 に示した画素領域 1 a の周囲などに設けられていてもよい。また、撮像素子 1 は、信号処理部 6 と記憶部 7 の少なくとも一部を含んでいなくてもよい。信号処理部 6 と記憶部 7 の少なくとも一部は、撮像素子 1 の外部の装置に設けられていてもよい。この外部の装置は、例えば、撮像素子 1 が実装されるカメラ、測定装置などの装置に設けられていてもよい。

【 0 0 2 2 】

図 2 は、本実施形態に係る撮像素子 1 の回路構成を示す図である。図 2 には、1 画素分の等価回路図を示した。撮像素子 1 は、画素 P の光電変換部 3 に蓄積される電荷に基づく第 1 出力信号を読み出す第 1 回路系、及び画素 P の光電変換部 4 に蓄積される電荷に基づく第 2 出力信号を読み出す第 2 回路系を含む。

【 0 0 2 3 】

まず、第 1 回路系について説明する。第 1 回路系は、転送部 2 1、転送制御線 2 2、電荷電圧変換部 2 3、リセット部 2 4、リセット制御線 2 5、選択部 2 6、選択制御線 2 7、増幅部 2 8、電源線 2 9、及び垂直信号線 3 0 を含む。転送部 2 1、リセット部 2 4、選択部 2 6、及び増幅部 2 8 は、それぞれ、n 型 M O S トランジスタなどのスイッチング

10

20

30

40

50

素子を含む。

【 0 0 2 4 】

光電変換部 3 は、そのアノードが接地され、そのカソードが転送部 2 1 のソースに接続されている。転送部 2 1 は、光電変換部 3 から電荷を転送することに使われる。転送部 2 1 のドレインは、ノード 3 1 と電氣的に接続されている。転送部 2 1 のゲートは、転送制御線 2 2 に接続されている。転送制御線 2 2 は、転送部 2 1 のゲートに制御信号 T X 1 を伝えることが可能である。

【 0 0 2 5 】

電荷電圧変換部 2 3 は、例えばフローティングディフュージョンであり、転送部 2 1 からの電荷を電圧に変換する。電荷電圧変換部 2 3 は、容量 3 2 を含む。容量 3 2 は、その第 1 電極が接地され、その第 2 電極がノード 3 1 に接続されている。なお、容量 3 2 は、ノード 3 1 に接続される容量の少なくとも一部を含んでいてもよい。ノード 3 1 に接続される容量は、例えば、転送部 2 1 のドレインの容量、ノード 3 1 に接続される配線と他の配線とのカップリング容量、及びリセット部 2 4 のソースの容量を含む。

【 0 0 2 6 】

リセット部 2 4 は、電荷電圧変換部 2 3 が変換した電圧をリセットする。リセット部 2 4 のソースは、ノード 3 1 に接続されている。リセット部 2 4 のドレインは、基準電位（接地電位）に対して所定の電位が供給される電源線 2 9 と接続されている。リセット部 2 4 のゲートは、リセット制御線 2 5 に接続されている。リセット制御線 2 5 は、リセット部 2 4 のゲートに制御信号 R S T 1 を伝えることが可能である。

【 0 0 2 7 】

選択部 2 6 は、図 1 に示した垂直走査線方向に並ぶ複数の画素 P のうち信号を読み出す画素 P を選択することに使われる。選択部 2 6 のソースは、電源線 2 9 に接続されている。選択部 2 6 のドレインは、増幅部 2 8 のソースに接続されている。選択部 2 6 のゲートは、選択制御線 2 7 に接続されている。選択制御線 2 7 は、選択部 2 6 のゲートに制御信号 S E L を伝えることができる。

【 0 0 2 8 】

増幅部 2 8 は、電荷電圧変換部 2 3 が変換した電圧を増幅する。増幅部 2 8 のソースは、選択部 2 6 を介して電源線 2 9 と接続されている。増幅部 2 8 のソースには、選択部 2 6 および電源線 2 9 を介して、電源電圧 V D D を供給可能である。増幅部 2 8 のドレインは、垂直信号線 3 0 と接続されている。増幅部 2 8 のゲートは、ノード 3 1 に接続されている。

【 0 0 2 9 】

次に、画素 P の光電変換部 4 に蓄積される電荷に基づく第 2 出力信号を読み出す第 2 回路系について説明する。第 2 回路系は、転送部 4 1、転送制御線 4 2、電荷電圧変換部 4 3、リセット部 4 4、リセット制御線 4 5、選択部 4 6、増幅部 4 7、選択制御線 2 7、電源線 2 9、及び垂直信号線 4 8 を含む。転送部 4 1、リセット部 4 4、選択部 4 6、及び増幅部 4 7 は、それぞれ、n 型 M O S トランジスタなどのスイッチング素子を含む。

【 0 0 3 0 】

光電変換部 4 は、そのアノードが接地され、そのカソードが転送部 4 1 のソースに接続されている。転送部 4 1 は、光電変換部 4 から電荷を転送することに使われる。転送部 4 1 のドレインは、ノード 5 0 と電氣的に接続されている。転送部 4 1 のゲートは、転送制御線 4 2 に接続されている。転送制御線 4 2 は、転送制御線 2 2 と別に設けられており、転送制御線 2 2 と絶縁されている。転送制御線 4 2 は、転送部 4 1 のゲートに制御信号 T X 2 を伝えることが可能である。

【 0 0 3 1 】

電荷電圧変換部 4 3 は、例えばフローティングディフュージョンであり、転送部 4 1 からの電荷を電圧に変換する。電荷電圧変換部 4 3 は、容量 4 9 を含む。容量 4 9 は、その第 1 電極が接地され、その第 2 電極がノード 5 0 に接続されている。なお、容量 4 9 は、ノード 5 0 に接続される容量の少なくとも一部を含んでいてもよい。ノード 5 0 に接続さ

10

20

30

40

50

れる容量は、例えば、転送部 4 1 のドレインの容量、ノード 5 0 に接続される配線と他の配線とのカップリング容量、及びリセット部 4 4 のソースの容量を含む。

【 0 0 3 2 】

リセット部 4 4 は、電荷電圧変換部 4 3 が変換した電圧をリセットする。リセット部 4 4 のソースは、ノード 5 0 に接続されている。リセット部 4 4 のドレインは、電源線 2 9 と接続されている。リセット部 4 4 のゲートは、リセット制御線 4 5 に接続されている。リセット制御線 4 5 は、リセット部 4 4 のゲートに制御信号 R S T 2 を伝えることが可能である。

【 0 0 3 3 】

選択部 4 6 のソースは、電源線 2 9 に接続されている。選択部 4 6 のドレインは、増幅部 4 7 のソースに接続されている。選択部 4 6 のゲートは、選択制御線 2 7 に接続されている。選択制御線 2 7 は、選択部 4 6 のゲートに制御信号 S E L を伝えることができる。

10

【 0 0 3 4 】

増幅部 4 7 は、電荷電圧変換部 4 3 が変換した電圧を増幅する。増幅部 4 7 のソースは、選択部 4 6 を介して電源線 2 9 と接続されている。増幅部 4 7 のソースには、選択部 4 6 および電源線 2 9 を介して、電源電圧 V D D を供給可能である。増幅部 4 7 のドレインは、垂直信号線 3 0 と接続されている。増幅部 4 7 のゲートは、ノード 5 0 に接続されている。

【 0 0 3 5 】

ここでは、図 1 に示した複数の画素 P のうち 1 画素分の回路構成について説明したが、複数の画素 P はいずれも同様の回路構成である。例えば、転送制御線 2 2 は、概ね水平走査方向に延びており、垂直走査方向に周期的に並んでいる。複数の転送制御線 2 2 は、それぞれ、水平走査方向に並ぶ 2 つ以上の画素 P のそれぞれの転送部 2 1 のゲートと接続されている。また、転送制御線 4 2 は、概ね水平走査方向に延びており、垂直走査方向に周期的に並んでいる。複数の転送制御線 4 2 は、それぞれ、水平走査方向に並ぶ 2 つ以上の画素 P のそれぞれの転送部 4 1 のゲートと接続されている。

20

【 0 0 3 6 】

また、リセット制御線 2 5 は、概ね水平走査方向に延びており、垂直走査方向に周期的に並んでいる。複数のリセット制御線 2 5 は、それぞれ、水平走査方向に並ぶ 2 つ以上の画素 P のそれぞれのリセット部 2 4 のゲートと接続されている。また、リセット制御線 4 5 は、概ね水平走査方向に延びており、垂直走査方向に周期的に並んでいる。複数のリセット制御線 4 5 は、それぞれ、水平走査方向に並ぶ 2 つ以上の画素 P のそれぞれのリセット部 4 4 のゲートと接続されている。

30

【 0 0 3 7 】

また、選択制御線 2 7 は、概ね水平走査方向に延びており、垂直走査方向に周期的に並んでいる。複数の選択制御線 2 7 は、それぞれ、水平走査方向に並ぶ 2 つ以上の画素 P のそれぞれの選択部 2 6 のゲート及び選択部 4 6 のゲートと接続されている。また、電源線 2 9 は、2 つ以上の画素 P のそれぞれの、選択部 2 6 のソース、選択部 4 6 のソース、リセット部 2 4 のソース、リセット部 4 4 のソースと接続されている。また、垂直信号線 3 0 は、概ね垂直走査方向に延びており、水平走査方向に周期的に並んでいる。複数の垂直信号線 3 0 は、それぞれ、垂直走査方向に並ぶ 2 つ以上の画素 P のそれぞれの増幅部 4 7 のドレインと接続されている。

40

【 0 0 3 8 】

本実施形態において、転送制御線 2 2 および転送制御線 4 2 は、図 1 ( C ) に示した素子層 1 1 に設けられている。すなわち、転送制御線 2 2 および転送制御線 4 2 は、光電変換部 3 および光電変換部 4 に対して光の入射側と反対側に配置されている。また、リセット制御線 2 5 、リセット制御線 4 5 、選択制御線 2 7 、電源線 2 9 、及び垂直信号線 3 0 も同様に、光電変換部 3 および光電変換部 4 に対して光の入射側と反対側に配置されている。

【 0 0 3 9 】

50



なお、転送制御線 2 2、転送制御線 4 2、リセット制御線 2 5、リセット制御線 4 5、選択制御線 2 7、電源線 2 9、及び垂直信号線 3 0 の少なくとも一部は、光電変換部 3 および光電変換部 4 に対して光の入射側と同じ側に配置されていてもよい。これら配線の少なくとも一部は、図 1 (C) に示した受光層 1 2 に設けられていてもよいし、受光層 1 2 とレンズ層 1 4 との間に設けられていてもよい。

【0040】

撮像素子 1 には、垂直走査回路 5 1、水平走査回路 5 2、定電流源 5 3、及び定電流源 5 4 が設けられている。垂直走査回路 5 1 は、複数の画素 P のそれぞれから電荷に基づく信号を読み出すための制御信号を供給する。

【0041】

まず、光電変換部 3 に蓄積される電荷に基づく第 1 出力信号を読み出す動作の一例について説明する。垂直走査回路 5 1 は、選択制御線 2 7 に制御信号 S E L を供給する。垂直走査回路 5 1 が、選択制御線 2 7 に対する制御信号 S E L を H レベル（ハイレベル）にすると、この選択制御線 2 7 に接続されている選択部 2 6 のソースとドレインの間および選択部 4 6 のソースとドレインの間が通電可能な状態（以下、オン状態という）になる。これにより、増幅部 2 8 のソースには、電源線 2 9 および選択部 2 6 を介して電源電圧 V D D が供給される。

【0042】

なお、選択部 2 6 は、他の行の画素 P からの電荷を読み出す際には、選択制御線 2 7 に対する制御信号 S E L が L レベル（ローレベル）に設定されることにより、選択部 2 6 のソースとドレインの間が通電不能な状態（以下、オフ状態という）になる。また、垂直走査回路 5 1 は、垂直信号線 3 0 よりも信号伝達の下流側に配置される回路（例、後述するアンプ 5 5）の動作中などに、選択部 2 6 をオフ状態にすることもできる。この場合には、垂直信号線 3 0 から増幅部 2 8 へのノイズの伝達を抑制できる。

【0043】

また、垂直走査回路 5 1 は、転送制御線 2 2 に制御信号 T X 1 を供給する。垂直走査回路 5 1 が、転送制御線 2 2 に対する制御信号 T X 1 を H レベルにすると、この転送制御線 2 2 に接続されている転送部 2 1 がオン状態になり、光電変換部 3 に蓄積された電荷が電荷電圧変換部 2 3 へ転送される。容量 3 2 は、光電変換部 3 から転送部 2 1 を介して転送される電荷により充電され、その第 1 電極と第 2 電極との間の電圧が電荷に応じた電圧になる。この電圧がノード 3 1 を介して増幅部 2 8 のゲートに印加され、増幅部 2 8 のソースとドレインとの間の抵抗値が、増幅部 2 8 のゲートに印加される電圧に応じた値になる。また、増幅部 2 8 のソースとドレインの間には、そのソースに電源線 2 9 および選択部 2 6 を介して印加される所定電圧、及び増幅部 2 8 のソースとドレインとの間の抵抗値に応じた電流（信号）が流れる。この信号は、垂直信号線 3 0 を介して、垂直走査回路 5 1 に出力される。

【0044】

また、垂直走査回路 5 1 は、リセット制御線 2 5 に制御信号 R S T 1 を供給する。垂直走査回路 5 1 が、リセット制御線 2 5 に対する制御信号 R S T 1 を H レベルにすると、このリセット制御線 2 5 に接続されているリセット部 2 4 がオン状態になり、電荷電圧変換部 2 3 の容量 3 2 に蓄積された電荷が、リセット部 2 4 および電源線 2 9 を介して放電される。

【0045】

次に、光電変換部 4 に蓄積される電荷に基づく第 2 出力信号を読み出す動作の一例について説明する。垂直走査回路 5 1 が、転送制御線 2 2 に対する制御信号 T X 1 を H レベルにすると、増幅部 4 7 のソースには、電源線 2 9 および選択部 4 6 を介して電源電圧 V D D が供給される。垂直走査回路 5 1 は、転送制御線 4 2 に制御信号 T X 2 を供給する。垂直走査回路 5 1 が、転送制御線 4 2 に対する制御信号 T X 2 を H レベルにすると、この転送制御線 4 2 に接続されている転送部 4 1 がオン状態になり、光電変換部 4 に蓄積された電荷が電荷電圧変換部 4 3 へ転送される。

10

20

30

40

50

## 【 0 0 4 6 】

容量 4 9 は、光電変換部 4 から転送部 4 1 を介して転送される電荷により充電され、その第 1 電極と第 2 電極との間の電圧が電荷に応じた電圧になる。この電圧がノード 5 0 を介して増幅部 4 7 のゲートに印加され、増幅部 4 7 のソースとドレインとの間の抵抗値が、増幅部 4 7 のゲートに印加される電圧に応じた値になる。また、増幅部 4 7 のソースとドレインとの間には、そのソースに電源線 2 9 および選択部 4 6 を介して印加される所定電圧、及び増幅部 4 7 のソースとドレインとの間の抵抗値に応じた電流（信号）が流れる。この信号は、垂直信号線 4 8 を介して、垂直走査回路 5 1 に出力される。

## 【 0 0 4 7 】

また、垂直走査回路 5 1 は、リセット制御線 4 5 に制御信号 R S T 2 を供給する。垂直走査回路 5 1 が、リセット制御線 4 5 に対する制御信号 R S T 2 を H レベルにすると、このリセット制御線 4 5 に接続されているリセット部 4 4 がオン状態になり、電荷電圧変換部 4 3 の容量 4 9 に蓄積された電荷が、リセット部 4 4 および電源線 2 9 を介して放電される。

10

## 【 0 0 4 8 】

本実施形態において、垂直信号線 3 0 には定電流源 5 3 が接続されており、垂直信号線 4 8 には定電流源 5 4 が接続されている。選択部 2 6 がオン状態である場合に、増幅部 2 8 と、選択部 2 6 と、垂直信号線 3 0 に接続された定電流源 5 3 とにより、ソースフォロア回路が構成される。この場合、垂直信号線 3 0 には、選択部 2 6 により選択された行に属する画素 P の信号が出力される。同様に、選択部 4 6 がオン状態である場合に、増幅部 4 7 と、選択部 4 6 と、垂直信号線 4 8 に接続された定電流源 5 4 とにより、ソースフォロア回路が構成される。

20

## 【 0 0 4 9 】

水平走査回路 5 2 は、複数の画素 P のそれぞれから出力された信号を所定形式の画像データに変換する。水平走査回路 5 2 は、相関二重サンプリング ( C o r r e l a t e d D o u b l e S a m p l i n g ) により、画素 P から出力される信号のノイズを低減する。

## 【 0 0 5 0 】

水平走査回路 5 2 は、アンプ 5 5、アンプ 5 6、及び図示しないアナログデジタル変換器を含む。アンプ 5 5 は、光電変換部 3 からの出力に応じた信号を増幅する増幅部である。アンプ 5 5 は、例えばカラムアンプなどであり、垂直信号線 3 0 ごとに設けられる。アンプ 5 5 は、垂直信号線 3 0 を介して出力される信号を増幅する。アンプ 5 6 は、光電変換部 4 からの出力に応じた信号を増幅する増幅部である。アンプ 5 6 は、例えばカラムアンプなどであり、垂直信号線 4 8 ごとに設けられる。アンプ 5 6 は、垂直信号線 4 8 を介して出力される信号を増幅する。

30

## 【 0 0 5 1 】

本実施形態において、アンプ 5 5 の増幅率（ゲイン）およびアンプ 5 6 の増幅率は、それぞれ可変である。アンプ 5 5 の増幅率は、アンプ 5 6 の増幅率と同じ値または異なる値に設定できる。アンプ 5 5 およびアンプ 5 6 のそれぞれの増幅率は、例えば数十分の 1 から数十倍程度に設定できる。アンプ 5 5 およびアンプ 5 6 のそれぞれの増幅率を調整する場合に、アンプ 5 5 の増幅率とアンプ 5 6 の増幅率を連動させて調整してもよいし、アンプ 5 5 の増幅率とアンプ 5 6 の増幅率とを独立に調整してもよい。例えば、アンプ 5 5 の増幅率とアンプ 5 6 の増幅率の比は、一定であってもよいし、固定であってもよい。

40

## 【 0 0 5 2 】

水平走査回路 5 2 のアナログデジタル変換器は、アンプ 5 5 およびアンプ 5 6 のそれぞれから出力されるアナログ信号をデジタル信号に変換する。このデジタル信号は、例えば各画素 P の出力を 8 ビットで表した階調値（画素値）を含む。水平走査回路 5 2 は、各画素 P の出力を表す画素値を画素配列に応じて配列し、所定のデータ形式で出力する。なお、水平走査回路 5 2 は、定電流源 5 3 および定電流源 5 4 の少なくとも一部を含んでいてもよい。

50

## 【 0 0 5 3 】

次に、光電変換部から電荷を読み出すタイミングについて説明する。図 3 は、撮像素子 1 の動作の一例を示すタイミングチャートである。

## 【 0 0 5 4 】

撮像素子 1 は、起動してから最初の撮像を行うまでに、ダミー読み出しを行う。垂直走査回路 5 1 は、図 3 に示すように、第 1 のフレームの期間よりも前の時刻  $t_1$  に、リセット制御線 2 5 に対する制御信号  $RST_1$  を H レベルに設定し、リセット制御線 4 5 に対する制御信号  $RST_2$  を H レベルに設定する。これにより、電荷電圧変換部 2 3 の容量 3 2 における電極間の電圧と、電荷電圧変換部 4 3 の容量 4 9 における電極間の電圧とがリセットされる。垂直走査回路 5 1 は、時刻  $t_2$  において制御信号  $RST_1$  および制御信号  $RST_2$  を L レベル（ローレベル）に設定する。垂直走査回路 5 1 は、時刻  $t_3$  において、転送制御線 2 2 に対する制御信号  $TX_1$  を H レベルに設定し、転送制御線 4 2 に対する制御信号  $TX_2$  を H レベルにする。これにより、光電変換部 3 に電荷が蓄積されている場合には、この電荷が電荷電圧変換部 2 3 へ転送される。また、光電変換部 4 に電荷が蓄積されている場合には、この電荷が電荷電圧変換部 4 3 へ転送される。垂直走査回路 5 1 は、時刻  $t_4$  において、制御信号  $TX_1$  および制御信号  $TX_2$  を L レベルに設定する。

10

## 【 0 0 5 5 】

ここでは、光電変換部 3 からのダミー読み出しを、光電変換部 4 からのダミー読み出しと並行して行うが、光電変換部 3 からのダミー読み出しと光電変換部 4 からのダミー読み出しとを重複しない期間に行ってもよい。例えば、垂直走査回路 5 1 は、制御信号  $RST_1$  を H レベルにする期間と、制御信号  $RST_2$  を H レベルにする期間とを、少なくとも一部が重複するように設定してもよいし、重複しないように設定してもよい。また、垂直走査回路 5 1 は、制御信号  $TX_1$  を H レベルにする期間と、制御信号  $TX_2$  を H レベルにする期間とを、少なくとも一部が重複するように設定してもよいし、重複しないように設定してもよい。

20

## 【 0 0 5 6 】

撮像素子 1 は、時刻  $t_5$  において第 1 のフレームの撮像処理を開始する。垂直走査回路 5 1 は、選択部 2 6 に対する制御信号  $SEL$  を H レベルに維持する。また、垂直走査回路 5 1 は、時刻  $t_6$  から時刻  $t_7$  までの期間に、光電変換部 3 に対するリセット動作を行う。この期間において、垂直走査回路 5 1 は、リセット制御線 2 5 に対する制御信号  $RST_1$  を H レベルに設定した後に L レベルに設定する。次に、垂直走査回路 5 1 は、転送部 2 1 に対する制御信号  $TX_1$  を H レベルに設定した後に L レベルに設定する。ここでは、垂直走査回路 5 1 は、制御信号  $RST_1$  および制御信号  $TX_1$  のそれぞれを、3 つのパルス状に設定するが、パルス数は 1 回、2 回でもよいし、4 回以上でもよい。時刻  $t_7$  に制御信号  $TX_1$  が L レベルに設定されてから、光電変換部 3 には露光量に応じた電荷が蓄積される。

30

## 【 0 0 5 7 】

垂直走査回路 5 1 は、時刻  $t_8$  から時刻  $t_{10}$  までの期間に、光電変換部 3 からの電荷の読み出しを行う。垂直走査回路 5 1 は、時刻  $t_8$  に制御信号  $RST_1$  を H レベルに設定した後に L レベルに設定する。また、垂直走査回路 5 1 は、時刻  $t_8$  よりも後の時刻  $t_9$  に制御信号  $TX_1$  を H レベルに設定し、時刻  $t_{10}$  に制御信号  $TX_1$  を L レベルに設定する。第 1 のフレームの期間における光電変換部 3 に対する露光は、時刻  $t_9$  に終了する。光電変換部 3 は、時刻  $t_7$  から時刻  $t_9$  までの露光期間に蓄積した電荷を、転送部 2 1 を介して電荷電圧変換部 2 3 に出力する。また、増幅部 2 8 は、電荷電圧変換部 2 3 が変換した電圧に応じた信号を垂直信号線 3 0 に出力する。

40

## 【 0 0 5 8 】

本実施形態において、撮像素子 1 は、光電変換部 3 に対する露光期間の少なくとも一部と重複する期間に、光電変換部 4 に対する露光を行う。垂直走査回路 5 1 は、第 1 のフレームの期間のうち時刻  $t_7$  よりも後の時刻  $t_{11}$  から時刻  $t_{12}$  の期間に、光電変換部 4 に対するリセット動作を行う。この期間において、垂直走査回路 5 1 は、リセット制御線

50

4 5 に対する制御信号 R S T 2 を H レベルに設定した後に L レベルに設定する。次に、垂直走査回路 5 1 は、転送部 4 1 に対する制御信号 T X 2 を H レベルに設定した後に L レベルに設定する。ここでは、垂直走査回路 5 1 は、制御信号 R S T 2 および制御信号 T X 2 のそれぞれを、3 つのパルス状に設定するが、パルス数は 1 回、2 回でもよいし、4 回以上でもよい。時刻 t 1 2 に制御信号 T X 2 が L レベルに設定されてから、光電変換部 4 には露光量に応じた電荷が蓄積される。

【 0 0 5 9 】

垂直走査回路 5 1 は、光電変換部 4 の露光期間が終了する際に、光電変換部 4 からの電荷の読み出しを行う。ここでは、垂直走査回路 5 1 は、光電変換部 3 からの電荷の読み出しと並行して、光電変換部 4 からの電荷の読み出しを行う。垂直走査回路 5 1 は、時刻 t 8 に制御信号 R S T 2 を H レベルに設定した後に L レベルに設定する。また、垂直走査回路 5 1 は、時刻 t 9 に制御信号 T X 2 を H レベルに設定し、時刻 t 1 0 に制御信号 T X 2 を L レベルに設定する。光電変換部 4 は、時刻 t 1 2 から時刻 t 9 までの露光期間に蓄積した電荷を、転送部 4 1 を介して電荷電圧変換部 4 3 に出力する。また、増幅部 4 7 は、電荷電圧変換部 4 3 が変換した電圧に応じた信号を垂直信号線 4 8 に出力する。

【 0 0 6 0 】

以上のようにして、時刻 t 1 0 において第 1 のフレームの期間が終了し、次の第 2 のフレームの期間が開始する。図 3 においては、第 2 のフレームの期間においても第 1 のフレームの期間と同様の動作が繰り返される。

【 0 0 6 1 】

図 3 の例においては、第 1 のフレームの期間のうち、光電変換部 3 に電荷が蓄積される期間（時刻 t 7 から時刻 t 9 までの露光期間）は、光電変換部 4 に電荷が蓄積される期間（時刻 t 1 2 から時刻 t 9 までの露光期間）よりも長く設定されている。

【 0 0 6 2 】

このように、撮像素子 1 は、光電変換部 3 と光電変換部 4 とで露光期間の長さを異ならせて、光電変換部 3 に蓄積される電荷に基づく第 1 出力信号と、光電変換部 4 に蓄積される電荷に基づく第 2 出力信号とを生成できる。このような第 1 出力信号および第 2 出力信号を利用すると、露光期間の異なる 2 つの画像を生成することができる。これにより、例えば、ダイナミックレンジが広い画像を生成することができる。例えば、第 1 出力信号の露光期間が第 2 出力信号の露光期間よりも長い場合、第 1 出力信号を使って撮像対象のうち相対的に暗い暗部の画像を生成し、第 2 出力信号を使って撮像対象のうち相対的に明るい明部の画像を生成する。これら画像を合成することにより、明部の飽和を抑制しつつ暗部を明るく表すことができる。

【 0 0 6 3 】

ところで、ダイナミックレンジを広げるには、1 画素に配置される光電変換部の数が 1 つである撮像素子を用いて、露光時間が長いフレームと露光時間が短いフレームとを交互に繰り返す手法がある。この手法では、1 フレームの画像を得るために、2 フレーム使うことになり、フレームレートが遅くなる。また、他の手法として、露光時間を短くした画からの信号と、露光時間を長く設定した信号とを用いる手法がある。この手法では、画像の 1 画素を構成するために、2 画素の信号を使うことになり、解像度が低下する。

【 0 0 6 4 】

本実施形態においては、1 画素に複数の光電変換部（光電変換部 3 および光電変換部 4）が配置されているので、撮像画像の解像度を下げることなくダイナミックレンジを広げることができる。また、光電変換部 3 から電荷を転送するための転送部 2 1 に制御信号 T X 1 を伝える転送制御線 2 2 は、光電変換部 4 から電荷を転送するための転送部 4 1 に制御信号 T X 2 を伝える転送制御線 4 2 と別に設けられているので、光電変換部 3 に対する露光と光電変換部 4 に対する露光とを並行して行うことができ、フレームレートの低下を抑制できる。このような場合に、転送制御線 2 2 および転送制御線 4 2 を、光電変換部 3 および光電変換部 4 に対して光入射側の反対側に配置すると、光電変換部 3 と光電変換部 4 の受光面積が狭くなることを回避できる。なお、アンプ 5 5 の増幅率とアンプ 5 6 の増

10

20

30

40

50

幅率との比を調整することにより、ダイナミックレンジを広げることができる。

【 0 0 6 5 】

ところで、図 3 において、光電変換部 4 に対する露光を終了する時刻  $t_9$  は、光電変換部 3 に対する露光を終了する時刻  $t_9$  とほぼ同じに設定されている。そのため、画素 P から信号を読み出す制御が複雑になることを避けることができる。

【 0 0 6 6 】

図 4 は、撮像素子 1 の動作の他の例を示すタイミングチャートである。図 4 ( A ) から図 4 ( D ) には、それぞれ、1 フレームの期間分のタイミングチャートを示した。なお、図 4 ( A ) から図 4 ( D ) のそれぞれにおいて、ここでは、光電変換部 3 から電荷を読み出す動作については、図 3 に示した例と同様であるので、その説明を省略あるいは簡略化する。

10

【 0 0 6 7 】

図 4 ( A ) において、光電変換部 4 に対する露光期間が終了する時刻は、光電変換部 3 に対する露光期間が終了する時刻と異なる時刻に設定されている。垂直走査回路 5 1 は、時刻  $t_6$  から時刻  $t_7$  の期間に、光電変換部 3 のリセットと光電変換部 4 のリセットを並行して行う。時刻  $t_7$  において、光電変換部 3 に対する露光が開始するとともに、光電変換部 4 に対する露光が開始する。

【 0 0 6 8 】

時刻  $t_{15}$  において、垂直走査回路 5 1 は、リセット部 4 4 に対する制御信号  $RST_2$  を H レベルに設定した後に L レベルに設定する。また、垂直走査回路 5 1 は、時刻  $t_{16}$  において、転送部 4 1 に対する制御信号  $TX_2$  を H レベルに設定した後に L レベルに設定する。第 1 のフレームの期間における光電変換部 4 に対する露光期間 ( 電荷の蓄積期間 ) は、時刻  $t_7$  から時刻  $t_{16}$  までの期間である。

20

【 0 0 6 9 】

図 4 ( B ) において、光電変換部 4 に対する露光期間が開始する時刻は、光電変換部 3 に対する露光期間が開始する時刻と異なる時刻に設定されている。また、光電変換部 4 に対する露光期間が終了する時刻は、光電変換部 3 に対する露光期間が終了する時刻と異なる時刻に設定されている。垂直走査回路 5 1 は、光電変換部 3 に対するリセットを開始する時刻  $t_6$  よりも後の時刻  $t_{17}$  から時刻  $t_{18}$  の期間に、光電変換部 4 のリセットを行う。光電変換部 4 に対する露光期間は、時刻  $t_{18}$  に開始する。

30

【 0 0 7 0 】

時刻  $t_{19}$  において、垂直走査回路 5 1 は、リセット部 4 4 に対する制御信号  $RST_2$  を H レベルに設定した後に L レベルに設定する。また、垂直走査回路 5 1 は、時刻  $t_{20}$  において、転送部 4 1 に対する制御信号  $TX_2$  を H レベルに設定した後に L レベルに設定する。第 1 のフレームの期間における光電変換部 4 に対する露光期間 ( 電荷の蓄積期間 ) は、時刻  $t_{18}$  から時刻  $t_{20}$  までの期間である。ここでは、光電変換部 4 に対する露光期間は、その中心の時刻が光電変換部 3 に対する露光期間の中心の時刻と一致するように、設定されている。

【 0 0 7 1 】

図 4 ( C ) において、光電変換部 4 に対する露光期間が複数設定されている。垂直走査回路 5 1 は、時刻  $t_6$  から時刻  $t_7$  の期間に、光電変換部 4 のリセットを行う。光電変換部 4 に対する第 1 の露光期間は、時刻  $t_7$  に開始する。また、時刻  $t_{21}$  において、垂直走査回路 5 1 は、リセット部 4 4 に対する制御信号  $RST_2$  を H レベルに設定した後に L レベルに設定する。また、垂直走査回路 5 1 は、時刻  $t_{22}$  において、転送部 4 1 に対する制御信号  $TX_2$  を H レベルに設定した後に L レベルに設定する。第 1 のフレームの期間における光電変換部 4 に対する第 1 の露光期間は、時刻  $t_7$  から時刻  $t_{22}$  までの期間である。次に、垂直走査回路 5 1 は、時刻  $t_{23}$  から時刻  $t_{24}$  の期間に、光電変換部 4 のリセットを行う。光電変換部 4 に対する第 2 の露光期間は、時刻  $t_{24}$  に開始する。垂直走査回路 5 1 は、時刻  $t_8$  において、リセット部 4 4 に対する制御信号  $RST_2$  を H レベルに設定した後に L レベルに設定する。また、垂直走査回路 5 1 は、時刻  $t_9$  において、

40

50

転送部 4 1 に対する制御信号  $T \times 2$  を H レベルに設定した後に L レベルに設定する。第 1 のフレームの期間における光電変換部 4 に対する第 2 の露光期間は、時刻  $t 2 4$  から時刻  $t 9$  までの期間である。

【 0 0 7 2 】

なお、1 フレームにおける光電変換部 4 に対する第 1 の露光期間の長さは、第 2 の露光期間と同じ長さに設定されていてもよいし、第 2 の露光期間と異なる長さに設定されていてもよい。このように 1 フレームの期間に複数回数の露光を行う場合に、第 1 の露光期間において光電変換部 4 に蓄積された電荷に基づく信号と、第 2 の露光期間において光電変換部 4 に蓄積された電荷に基づく信号とを使って、例えばこれら信号の平均化などの演算を行ってもよい。また、光電変換部 4 に対する第 1 の露光期間の長さ  
と第 2 の露光期間の長さが異なる場合、第 1 の露光期間において光電変換部 4 に蓄積された電荷に基づく信号と、第 2 の露光期間において光電変換部 4 に蓄積された電荷に基づく信号と、このフレームの期間に光電変換部 3 に蓄積された電荷に基づく信号とを使って、ダイナミックレンジをさらに広げること  
もできる。

【 0 0 7 3 】

図 4 ( D ) において、光電変換部 4 に対する露光期間は、光電変換部 3 に対する露光期間と同じ長さに設定されている。ここでは、光電変換部 4 に対する露光期間が開始する時刻  $t 7$  は、光電変換部 3 に対する露光期間が開始する時刻  $t 7$  と同じに設定されている。また、光電変換部 4 に対する露光期間が終了する時刻  $t 9$  は、光電変換部 3 に対する露光期間が終了する時刻  $t 9$  と同じに設定されている。

【 0 0 7 4 】

光電変換部 3 と光電変換部 4 とで露光期間が同じ長さに設定されている場合に、第 1 のフレームの期間に光電変換部 3 に蓄積される電荷に基づく第 1 出力信号と、第 1 のフレームの期間に光電変換部 4 に蓄積される電荷に基づく第 2 出力信号とを使って、撮像素子 1 における合焦に関する情報を検出してもよい。例えば、第 1 出力信号と第 2 出力信号のレベルが同等である場合には、撮像素子 1 の受光層 1 2 に焦点が合っていると判定してもよい。また、第 1 出力信号と第 2 出力信号の一方のレベルが他方のレベルよりも高い場合には、焦点が受光層 1 2 よりも物体面側にある（前ピン）であると判定してもよい。また、第 1 出力信号と第 2 出力信号の一方のレベルが他方のレベルよりも低い場合には、受光層 1 2 が焦点よりも物体面側にある（後ピン）であると判定してもよい。

【 0 0 7 5 】

なお、光電変換部 3 と光電変換部 4 とで露光期間が異なる長さに設定されている場合に、第 1 出力信号および第 2 出力信号を使って、撮像素子 1 における合焦に関する情報を検出してもよい。この場合には、露光期間の長さをそろえた場合の信号のレベルの推定値を使って、光電変換部 3 と光電変換部 4 とで露光期間が同じ長さに設定されている場合と同様にして、合焦に関する情報を検出できる。露光期間の長さをそろえた場合の信号のレベルを推定値は、例えば、光電変換部 4 に対する露光期間の長さが光電変換部 3 に対する露光期間の半分である場合、第 1 出力信号のレベルを半分にすること、あるいは第 2 出力信号のレベルを 2 倍にすることで得られる。なお、第 1 出力信号のレベルを調整するには、図 2 に示したアンプ 5 5 の増幅率を調整してもよく、第 2 出力信号のレベルを調整するには、アンプ 5 6 の増幅率を調整してもよい。また、第 1 出力信号のレベルと第 2 出力信号のレベルの少なくとも一方を調整するには、図 2 に示した水平走査回路 5 2 または外部の装置によって演算処理を行ってもよい。

【 0 0 7 6 】

ところで、本実施形態において、1 画素内に複数の光電変換部（光電変換部 3 および光電変換部 4）が配置されている場合、複数の光電変換部の総受光面積と等しい受光面積を有する 1 つの光電変換部を用いる場合と比較して、光電変換部あたりの出力が小さくなる。そこで、第 1 出力信号あるいは第 2 出力のレベルが不足する場合には、アンプ 5 5 あるいはアンプ 5 6 の増幅率を調整することにより、第 1 出力信号あるいは第 2 出力信号のレベルを調整してもよい。例えば、アンプ 5 5 の増幅率を 2 倍に設定すると、第 1 出力信号

のレベルを、光電変換部 3 および光電変換部 4 の総受光面積と等しい受光面積を有する 1 つの光電変換部を用いた場合と同等のレベルにすることができる。

【 0 0 7 7 】

なお、図 3 に示した例、図 4 ( A ) から図 4 ( D ) に示した例は、組み合わせることができる。例えば、撮像素子 1 は、光電変換部 3 の露光時間と光電変換部 4 の露光時間を同じ長さにする第 1 モード ( 図 4 ( D ) 参照 ) と、光電変換部 3 の露光時間と光電変換部 4 の露光時間を異なる長さに第 2 モードとを切り替え可能である。第 1 モードにおいて、垂直走査回路 5 1 は、例えば、転送部 2 1 に対する制御信号 T X 1 の波形と転送部 4 1 に対する制御信号 T X 2 の波形を同じに設定する。また、第 2 モードにおいて、垂直走査回路 5 1 は、例えば、転送部 2 1 に対する制御信号 T X 1 の波形と転送部 4 1 に対する制御信号 T X 2 の波形とを異なる波形に設定する。第 2 モードは、図 3 に示した例、図 4 ( A ) から図 4 ( C ) に示した例のうち 1 種を含んでいてもよいし、2 種以上の組み合わせを含んでいてもよい。

10

【 0 0 7 8 】

なお、上述の例においては、光電変換部 3 に対する露光期間の長さは、光電変換部 4 に対する露光期間の長さ以上に設定されているが、光電変換部 4 に対する露光期間の長さ未満に設定されていてもよい。光電変換部 3 の露光時間と光電変換部 4 の露光時間のうち、一方の露光時間は、他方の露光時間の  $1 / 10$  倍以上 1 倍以下に設定されていてもよいし、 $1 / 10$  倍未満に設定されていてもよい。

【 0 0 7 9 】

20

次に、1 画素内に配置される複数の光電変換部の他の例について説明する。図 5 は、複数の光電変換部の他の例を示す図である。

【 0 0 8 0 】

図 5 ( A ) において、光電変換部 3 は、画素領域 1 a の法線方向から見た場合に、光電変換部 4 と非対称に設けられている。光電変換部 3 の受光面積は、光電変換部 4 の受光面積よりも大きく設定されている。光電変換部 3 と光電変換部 4 とで受光面積が異なる場合には、ダイナミックレンジをさらに広げることできる。このように、光電変換部 3 は、光電変換部 4 と形状と寸法の少なくとも一方が異なってもよい。

【 0 0 8 1 】

図 5 ( B ) において、1 画素内に光電変換部 3、光電変換部 4、及び光電変換部 6 0 が設けられている。光電変換部 3 の受光面積は、光電変換部 4 の受光面積よりも大きく設定されている。光電変換部 6 0 の受光面積は、光電変換部 4 の受光面積とほぼ同じに設定されている。光電変換部 6 0 は、画素 P の中心線に関して、光電変換部 4 と対称的に設けられている。このように、1 画素内に配置される光電変換部の数は 3 つでもよいし、4 つ以上であってもよい。また、複数の光電変換部のうち、いずれかの光電変換部の形状と寸法の少なくとも一方は、他の光電変換部と同じであってもよいし、他の光電変換部と異なってもよい。

30

【 0 0 8 2 】

このような撮像素子 1 を用いると、例えば、光電変換部 4 に蓄積される電荷に基づく第 2 出力信号と、光電変換部 6 0 に蓄積される電荷に基づく第 3 出力信号とを使って、撮像素子 1 における合焦に関する情報を検出することもできる。また、光電変換部 3 に蓄積される電荷に基づく第 1 出力信号と、第 2 出力信号と、第 3 出力信号のうち少なくとも 2 つを使って、ダイナミックレンジを広げることできる。

40

【 0 0 8 3 】

[ 第 2 実施形態 ]

次に、第 2 実施形態について説明する。本実施形態において、上述の実施形態と同様の構成については、同じ符号を付してその説明を簡略化あるいは省略する。

【 0 0 8 4 】

図 6 は、本実施形態に係る撮像素子 1 の回路構成を示す図である。図 6 には、2 画素分の等価回路図を示した。画素 P 1 の回路構成については、上述の実施形態 ( 図 2 参照 ) と

50

同様である。画素 P 2 は、画素 P 1 の隣に配置されている画素である。例えば、画素 P が図 1 ( B ) の赤色画素 R であって、画素 P 2 は緑色画素 G b である。

【 0 0 8 5 】

画素 P 2 内には、画素 P 2 には、光電変換部 6 1 および光電変換部 6 2 が設けられている。光電変換部 6 1 および光電変換部 6 2 は、例えばフォトダイオードを含むが、光を電荷に変換するものであればよく、例えばフォトトランジスタを含んでいてもよい。撮像素子 1 は、画素 P 2 の光電変換部 6 1 に蓄積される電荷に基づく出力信号を読み出す第 3 回路系、及び画素 P 2 の光電変換部 6 2 に蓄積される電荷に基づく出力信号を読み出す第 4 回路系を含む。

【 0 0 8 6 】

まず、第 3 回路系について説明する。第 3 回路系は、転送部 6 3、転送制御線 6 4、電荷電圧変換部 2 3、リセット部 2 4、リセット制御線 2 5、選択部 2 6、選択制御線 2 7、増幅部 2 8、電源線 2 9、及び垂直信号線 3 0 を含む。すなわち、第 3 回路系は、転送部 6 3 および転送制御線 6 4 を除く部分については、第 1 回路系と共用である。転送部 6 3 は、例えば、n 型 M O S トランジスタなどのスイッチング素子を含む。

【 0 0 8 7 】

光電変換部 6 1 は、そのアノードが接地され、そのカソードが転送部 6 3 のソースに接続されている。転送部 6 3 は、光電変換部 6 1 から電荷を転送することに使われる。転送部 6 3 のドレインは、ノード 3 1 と電気的に接続されている。転送部 6 3 のゲートは、転送制御線 6 4 に接続されている。転送制御線 6 4 は、転送部 6 3 のゲートに制御信号 T X 3 を伝えることが可能である。電荷電圧変換部 2 3 は、転送部 2 1 からの電荷を電圧に変換し、かつ転送部 6 3 からの電荷を電圧に変換する。

【 0 0 8 8 】

次に、第 4 回路系について説明する。第 4 回路系は、転送部 6 5、転送制御線 6 6、電荷電圧変換部 4 3、リセット部 4 4、リセット制御線 4 5、選択部 4 6、選択制御線 2 7、増幅部 4 7、電源線 2 9、及び垂直信号線 3 0 を含む。すなわち、第 4 回路系は、転送部 6 5 および転送制御線 6 6 を除く部分については、第 2 回路系と共用である。転送部 6 5 は、例えば、n 型 M O S トランジスタなどのスイッチング素子を含む。

【 0 0 8 9 】

光電変換部 6 2 は、そのアノードが接地され、そのカソードが転送部 6 5 のソースに接続されている。転送部 6 5 は、光電変換部 6 2 から電荷を転送することに使われる。転送部 6 5 のドレインは、ノード 5 0 と電気的に接続されている。転送部 6 5 のゲートは、転送制御線 6 6 に接続されている。転送制御線 6 6 は、転送部 6 5 のゲートに制御信号 T X 4 を伝えることが可能である。電荷電圧変換部 4 3 は、転送部 4 1 からの電荷を電圧に変換し、かつ転送部 6 5 からの電荷を電圧に変換する。

【 0 0 9 0 】

本実施形態において、転送制御線 6 4 および転送制御線 6 6 は、図 1 ( C ) に示した素子層 1 1 に設けられている。すなわち、転送制御線 6 4 および転送制御線 6 6 は、光電変換部 6 1 および光電変換部 6 2 に対して光の入射側と反対側に配置されている。なお、転送制御線 6 4 および転送制御線 6 6 の少なくとも一部は、光電変換部 6 1 および光電変換部 6 2 に対して光の入射側と同じ側に配置されていてもよい。これら配線の少なくとも一部は、図 1 ( C ) に示した受光層 1 2 に設けられていてもよいし、受光層 1 2 とレンズ層 1 4 との間に設けられていてもよい。

【 0 0 9 1 】

次に、光電変換部から電荷を読み出すタイミングについて説明する。図 7 は、撮像素子 1 の動作の一例を示すタイミングチャートである。

【 0 0 9 2 】

撮像素子 1 は、起動してから最初の撮像を行うまでに、第 1 実施形態と同様にダミー読み出しを行う。また、撮像素子 1 は、第 1 のフレームの期間において、第 1 実施形態と同様に画素 P から信号の読み出しを行う。撮像素子 1 は、第 1 のフレームの期間に続く第 2

10

20

30

40

50



のフレームの期間において、画素 P 2 から信号の読み出しを行う。

【 0 0 9 3 】

撮像素子 1 は、時刻  $t_{10}$  において第 2 のフレームの撮像処理を開始する。垂直走査回路 5 1 は、選択部 2 6 に対する制御信号 S E L を H レベルに維持する。また、垂直走査回路 5 1 は、時刻  $t_{30}$  から時刻  $t_{31}$  までの期間に、光電変換部 6 1 に対するリセット動作を行う。この期間において、垂直走査回路 5 1 は、リセット制御線 2 5 に対する制御信号 R S T 1 を H レベルに設定した後に L レベルに設定する。次に、垂直走査回路 5 1 は、転送部 2 1 に対する制御信号 T X 3 を H レベルに設定した後に L レベルに設定する。時刻  $t_{31}$  に制御信号 T X 3 が L レベルに設定されてから、光電変換部 6 1 には露光量に応じた電荷が蓄積される。

10

【 0 0 9 4 】

垂直走査回路 5 1 は、時刻  $t_{32}$  から時刻  $t_{33}$  までの期間に、光電変換部 6 1 からの電荷の読み出しを行う。垂直走査回路 5 1 は、時刻  $t_{32}$  に制御信号 R S T 1 を H レベルに設定した後に L レベルに設定する。また、垂直走査回路 5 1 は、時刻  $t_{32}$  よりも後の時刻  $t_{33}$  に制御信号 T X 3 を H レベルに設定し、時刻  $t_{34}$  に制御信号 T X 3 を L レベルに設定する。第 2 のフレームの期間における光電変換部 3 に対する露光は、時刻  $t_{33}$  に終了する。光電変換部 6 1 は、時刻  $t_{31}$  から時刻  $t_{33}$  までの露光期間に蓄積した電荷を、転送部 6 3 を介して電荷電圧変換部 2 3 に出力する。また、増幅部 2 8 は、電荷電圧変換部 2 3 が変換した電圧に応じた信号を垂直信号線 3 0 に出力する。

【 0 0 9 5 】

20

本実施形態において、撮像素子 1 は、光電変換部 6 1 に対する露光期間の少なくとも一部と重複する期間に、光電変換部 6 2 に対する露光を行うことができる。垂直走査回路 5 1 は、第 2 のフレームの期間のうち時刻  $t_{31}$  よりも後の時刻  $t_{35}$  から時刻  $t_{36}$  の期間に、光電変換部 6 2 に対するリセット動作を行う。この期間において、垂直走査回路 5 1 は、リセット制御線 4 5 に対する制御信号 R S T 2 を H レベルに設定した後に L レベルに設定する。次に、垂直走査回路 5 1 は、転送部 6 5 に対する制御信号 T X 4 を H レベルに設定した後に L レベルに設定する。時刻  $t_{36}$  に制御信号 T X 4 が L レベルに設定されてから、光電変換部 6 2 には露光量に応じた電荷が蓄積される。

【 0 0 9 6 】

垂直走査回路 5 1 は、光電変換部 6 2 の露光期間が終了する際に、光電変換部 6 2 からの電荷の読み出しを行う。ここでは、垂直走査回路 5 1 は、光電変換部 6 1 からの電荷の読み出しと並行して、光電変換部 6 2 からの電荷の読み出しを行う。垂直走査回路 5 1 は、時刻  $t_{32}$  に制御信号 R S T 2 を H レベルに設定した後に L レベルに設定する。また、垂直走査回路 5 1 は、時刻  $t_{33}$  に制御信号 T X 4 を H レベルに設定し、時刻  $t_{34}$  に制御信号 T X 4 を L レベルに設定する。光電変換部 6 2 は、時刻  $t_{36}$  から時刻  $t_{33}$  までの露光期間に蓄積した電荷を、転送部 6 5 を介して電荷電圧変換部 4 3 に出力する。また、増幅部 4 7 は、電荷電圧変換部 4 3 が変換した電圧に応じた信号を垂直信号線 4 8 に出力する。このようにして、時刻  $t_{34}$  に第 2 のフレームの期間が終了し、次のフレームの期間が開始する。第 2 のフレームの期間の次のフレームの期間では、第 1 のフレームの期間と同様に、画素 P 1 に対する露光と、画素 P 1 からの信号の読み出しとが行われる。

30

【 0 0 9 7 】

なお、上述の実施形態において、撮像素子 1 は、3 つの波長帯の光を検出可能であるが、1 つの波長帯の光（単色光）のみを検出するものであってもよいし、2 つの波長帯の光のみ又は 4 つ以上の波長帯の光を検出するものであってもよい。また、画素配列は、ベイヤー配列でなくてもよく、任意に選択できる。また、撮像素子 1 は、不可視光領域に感度を有するものであってもよく、例えば赤外光と紫外光の少なくとも一方を検出するものであってもよい。

【 0 0 9 8 】

なお、図 2、図 6 に示した選択部 2 6 および選択制御線 2 7 は、省略可能である。選択部 2 6 および選択制御線 7 2 7 が設けられていない場合には、転送部 2 1、転送部 4 1 な

40

50

どをオン状態にするタイミングによって、画素 P から電荷を読み出すタイミングを制御できる。

【 0 0 9 9 】

[ 第 3 実施形態 ]

次に、上述の実施形態で説明した撮像素子 1 を用いた撮像装置について説明する。図 8 は、本実施形態に係る撮像装置 7 0 の構成を示すブロック図である。図 8 に示す撮像装置 7 0 は、例えば、デジタルカメラ、スマートフォン、携帯電話、パーソナルコンピュータ、計測装置などの電子機器の少なくとも一部である。この撮像装置 7 0 は、レンズ部 7 1、レンズ駆動部 7 2、撮像素子 1、制御部 7 3、ワークメモリ 7 4、表示部 7 5、操作部 7 6、及び記録部 7 7 を備える。

10

【 0 1 0 0 】

レンズ部 7 1 は、例えば、複数のレンズを含む撮像光学系と、鏡筒とを備える。レンズ部 7 1 の撮像光学系は、被写体からの光を集光し、撮像素子 1 へ導く。レンズ部 7 1 の撮像光学系は、被写体の像を撮像素子 1 の受光層 1 2 ( 図 1 ( C ) 参照 ) に形成する。レンズ部 7 1 は、撮像装置 7 0 のうち少なくとも制御部 7 3 を収容するボディと一体化されていてよいし、このボディに対して着脱可能な交換式レンズであってもよい。レンズ部 7 1 は、フォーカスレンズを含んでいてもよく、またズームレンズを含んでいてもよい。レンズ駆動部 7 2 は、レンズ部 7 1 のレンズを駆動し、レンズ部 7 1 の焦点を調整する。

【 0 1 0 1 】

制御部 7 3 は、撮像装置 7 0 の各部を制御する。制御部 7 3 は、撮像制御部 8 0、画像処理部 8 1、及び焦点検出部 8 2 を備える。

20

【 0 1 0 2 】

撮像制御部 8 0 は、撮像素子 1 に指令を送ることにより、撮像素子 1 に撮像処理を実行させる。例えば、撮像制御部 8 0 は、図 2 などに示した撮像素子 1 の垂直走査回路 5 1 に指令を送ることにより、各光電変換部に対する露光を開始するタイミングおよび露光を終了するタイミングを制御する。また、撮像制御部 8 0 は、垂直走査回路 5 1 に指令を送ることにより、各画素から水平走査回路 5 2 へ信号を読み出すタイミングを制御する。また、撮像制御部 8 0 は、撮像素子 1 に指令を送ることにより、撮像結果を制御部 7 3 に出力 ( 送信 ) させる。例えば、撮像制御部 8 0 は、水平走査回路 5 2 へ指令を送ることにより、水平走査回路 5 2 から制御部 7 3 へ撮像結果を出力させる。

30

【 0 1 0 3 】

画像処理部 8 1 は、撮像素子 1 からの撮像結果を取得し、各種画像処理を実行する。画像処理部 8 1 は、ワークメモリ 7 4 をワークスペースとして、各画素の画素信号からなる RAW データに対して画像処理を施し、画像データを生成する。ワークメモリ 7 4 は、画像処理部 8 1 による画像処理が行われる際に画像データなどを一時的に記憶する。

【 0 1 0 4 】

本実施形態において、画像処理部 8 1 は、光電変換部 3 に電荷が蓄積される電荷に基づく第 1 出力信号と、光電変換部 4 に電荷が蓄積される電荷に基づく第 2 出力信号とを使って、ダイナミックレンジを広げる HDR 処理を行う。この場合、撮像制御部 8 0 は、1 フレームの期間のうち、光電変換部 3 に電荷が蓄積される期間 ( 露光期間 ) と、光電変換部 4 に電荷が蓄積される期間 ( 露光期間 ) とを、互いに異なる長さに設定する。

40

【 0 1 0 5 】

例えば、撮像制御部 8 0 は、図 3 に示したように、光電変換部 3 に対する露光期間を光電変換部 4 に対する露光期間よりも長く設定する。そして、画像処理部 8 1 は、露光期間が長い ( 露光量が多い ) 第 1 出力信号を使って撮像対象のうち相対的に暗い暗部の画像を生成する。また、画像処理部 8 1 は、露光期間が短い ( 露光量が少ない ) 第 2 出力信号を使って撮像対象のうち相対的に明るい明部の画像を生成する。画像処理部 8 1 は、暗部の画像と明部の画像とを合成することにより、明部の飽和を抑えつつ暗部を明るく表した画像を生成する。

【 0 1 0 6 】

50

なお、撮像装置 70 は、H D R 処理を行って画像データを生成するモードと、H D R 処理を行わないで画像データを生成するモードとを切り替え可能である。H D R 処理を行わない場合、撮像制御部 80 は、撮像制御部 80 は、光電変換部 3 に電荷が蓄積される期間と、光電変換部 4 に電荷が蓄積される期間とを異なる長さに設定する。画像処理部 81 は、例えば、光電変換部 3 に蓄積される電荷に基づく第 1 出力信号と、光電変換部 4 に蓄積される電荷に基づく第 2 出力信号とを足し合わせて、画像データを生成する。

#### 【0107】

画像処理部 81 は、上述の H D R 処理の他にも種々の画像処理を実行できる。例えば、画像処理部 81 は、ペイヤー配列で得られた信号に対して色信号処理（色調補正）を行うことにより R G B 画像信号を生成する。また、画像処理部 81 は、R G B 画像信号に対して、ホワイトバランス調整、シャープネス調整、ガンマ補正、階調調整などの画像処理を行う。また、画像処理部 81 は、必要に応じて、所定の圧縮形式（J P E G 形式、M P E G 形式等）で圧縮する処理を行う。制御部 73 は、画像処理部 81 が生成した画像データを記録部 77 に出力可能である。また、制御部 73 は、画像処理部 81 が生成した画像データを表示部 75 に出力可能である。

#### 【0108】

画像処理部 81 は、例えば特開 2010 - 16621 号公報（U S 2010 / 0002940 号）に記載されているように、画像データから主要被写体を検出する処理を行う。ここで、「主要被写体」とは、撮像される対象物である被写体のうち、使用者（撮影者）に注目される被写体又は使用者に注目されると推定される被写体のことをいう。主要被写体は、画像データ中に 1 つだけ存在する場合に限らず、複数存在する場合もある。また、画像処理部 81 は、例えば特開 2010 - 16621 号公報（U S 2010 / 0002940 号）に記載されているように、画像データに含まれる人体を主要被写体として検出する。

#### 【0109】

画像処理部 81 が画像処理を行う際に参照されるパラメータは、制御パラメータ（撮像条件）に含まれる。例えば、色信号処理（色調補正）、ホワイトバランス調整、階調調整、圧縮率などのパラメータが制御パラメータに含まれる。電荷の蓄積時間などに応じて撮像素子 1 から読み出される信号が変化し、その信号の変化に応じて画像処理を行う際に参照されるパラメータも変化する。

#### 【0110】

画像処理部 81 は、撮像素子 1 から時系列的に得られる複数のフレームのうち所定タイミングごとのフレームを抽出する。または、画像処理部 81 は、撮像素子 1 から時系列的に得られる複数のフレームのうち所定タイミングごとのフレームを廃棄する。これにより、データ量を減らすことができるため、後段処理の負荷を軽減することができる。また、画像処理部 81 は、撮像素子 1 から時系列的に得られる複数のフレームに基づいて、各フレーム間に補間する 1 又は複数のフレームを算出する。そして、画像処理部 81 は、算出した 1 又は複数のフレームを各フレーム間に追加する。これにより、動画再生時においてより滑らかな動きの動画を再生することができる。

#### 【0111】

焦点検出部 82 は、撮像素子 1 から出力された信号を使って、レンズ部 71 の撮像光学系の焦点情報（合焦に関する情報）を検出する。焦点検出部 82 は、例えば、位相差方式の焦点検出を行う。焦点検出部 82 が焦点情報を検出する場合、撮像制御部 80 は、例えば、図 4（D）に示したように光電変換部 3 に電荷が蓄積される期間と、光電変換部 4 に電荷が蓄積される期間とを同じ長さに設定する。焦点検出部 82 は、光電変換部 3 に蓄積される電荷に基づく第 1 出力信号と、光電変換部 4 に蓄積される電荷に基づく第 2 出力信号とを比較し、焦点情報を検出する。

#### 【0112】

例えば、焦点検出部 82 は、第 1 出力信号のレベルと第 2 出力信号のレベルの差が閾値以下である場合、撮像素子 1 の受光層 12 にレンズ部 71 の焦点が合っていると判定する

10

20

30

40

50

。また、焦点検出部 8 2 は、第 1 出力信号のレベルと第 2 出力信号のレベルの差が閾値より大きく、かつ第 1 出力信号と第 2 出力信号の一方のレベルが他方のレベルよりも高い場合、焦点が受光層 1 2 よりも物体面側にある（前ピン）であると判定する。また、焦点検出部 8 2 は、第 1 出力信号のレベルと第 2 出力信号のレベルの差が閾値より大きく、かつ第 1 出力信号と第 2 出力信号の他方のレベルが一方のレベルよりも高い場合、焦点が受光層 1 2 よりも物体面側にある（前ピン）であると判定する。なお、焦点検出部 8 2 は、第 1 出力信号のレベルと第 2 出力信号のレベルの差に基づき、レンズ部 7 1 の焦点と光電変換部（受光層 1 2）とのずれ量を焦点情報として検出してもよい。

【 0 1 1 3 】

焦点検出部 8 2 は、検出した焦点情報を撮像制御部 8 0 に供給する。撮像制御部 8 0 は、例えば、焦点検出部 8 2 が検出した焦点情報を使って、光電変換部に焦点を合わせるために必要なレンズ駆動部 7 2 による駆動量を算出する。撮像制御部 8 0 は、算出した駆動量に基づきレンズ駆動部 7 2 に指令を送ることにより、レンズ部 7 1 の焦点を制御する。

10

【 0 1 1 4 】

なお、焦点検出部 8 2 が焦点情報を検出する場合、撮像制御部 8 0 は、光電変換部 3 に電荷が蓄積される期間と、光電変換部 4 に電荷が蓄積される期間とを異なる長さに設定してもよい。この場合に、焦点検出部 8 2 は、露光期間の長さを光電変換部 3 と光電変換部 4 とで揃えた場合の出力信号のレベルの推定値に基づき、焦点情報を検出してもよい。

【 0 1 1 5 】

例えば、撮像制御部 8 0 は、撮像素子 1 の水平走査回路 5 2 に指令を送ることにより、アンプ 5 5 の増幅率とアンプ 5 6 の増幅率の少なくとも一方を制御し、光電変換部 3 と光電変換部 4 とで露光期間の長さが揃っている状態に相当する信号を出力させてもよい。例えば、光電変換部 3 に対する露光期間の長さが光電変換部 4 に対する露光期間の長さの 2 倍である場合、撮像制御部 8 0 は、アンプ 5 5 の増幅率をアンプ 5 6 の増幅率の半分に調整してもよい。また、制御部 7 3（例、画像処理部 8 1、焦点検出部 8 2）は、光電変換部 3 と光電変換部 4 とで露光期間の長さが揃っている状態に相当する信号のレベルを演算してもよい。

20

【 0 1 1 6 】

表示部 7 5 は、例えば液晶表示パネルを含み、制御部 7 3 から供給される画像データに従って画像を表示する。制御部 7 3 から供給される画像データは、撮像素子 1 で撮像された画像（例、静止画、動画、ライブビュー画像）に基づく画像データ、撮像装置 7 0 の撮影条件などの設定を示す画像の画像データなどである。ライブビュー画像は、画像処理部 8 1 で生成された画像データを表示部 7 5 に順次出力して表示部 7 5 に表示される画像である。ライブビュー画像は、撮像素子 1 により撮像されている被写体の画像を使用者が確認するために用いられる。ライブビュー画像は、スルー画やプレビュー画像とも呼ばれる。表示部 7 5 は、タッチパネルなどの入力部を含んでいてもよい。

30

【 0 1 1 7 】

操作部 7 6 は、例えば、撮像装置 7 0 がカメラである場合、使用者によって操作されるリリーススイッチ、動画スイッチ、各種の操作スイッチなどである。操作部 7 6 は、使用者による操作に応じた信号を制御部 7 3 に出力する。例えば、制御部 7 3 は、操作部 7 6 の操作に応じて、撮像素子 1 に撮像処理を実行させる。また、制御部 7 3 は、撮影条件などを示す画像を表示部 7 5 に表示させ、操作部 7 6 は使用者からの入力を受け付けることができる。

40

【 0 1 1 8 】

記録部 7 7 は、メモ리카ードなどの記憶媒体 8 3 を装着可能なカードスロットを有する。記録部 7 7 は、カードスロットに装着された記憶媒体 8 3 に画像処理部 8 1 において生成された画像データや各種データを記憶する。例えば、制御部 7 3 は、操作部 7 6 の操作に応じて撮像素子 1 に撮像させた画像に基づくデータを、記憶媒体 8 3 に記憶させる。制御部 7 3 は、例えば、H D R 処理により生成された画像データと記憶媒体 8 3 に記憶させてもよいし、H D R 処理を行わないで生成された画像データと記憶媒体 8 3 に記憶させて

50

もよい。また、制御部 73 は、光電変換部 3 に蓄積される電荷に基づく第 1 出力信号を元に生成された第 1 画像データと、光電変換部 4 に蓄積される電荷に基づく第 2 出力信号を元に生成された第 2 画像データとを分けて、記憶媒体 83 に記憶させてもよい。第 1 画像データは、第 2 出力信号を使わないで生成された画像データであってもよいし、第 2 画像データは、第 1 出力信号を使わないで生成された画像データであってもよい。

#### 【0119】

次に、撮像装置 70 がカメラである場合の動作について説明する。図 9 は、撮像装置 70 の動作の一例を示すフローチャートである。ステップ S1 において、撮像制御部 80 は、静止画モードに設定されているかを判定する。

#### 【0120】

まず、静止画モードに設定されている場合について説明する。撮像制御部 80 は、ステップ S1 において静止画モードに設定されていると判定した場合（ステップ S1；Yes）、ステップ S2 において、HDR モードに設定されているか否かを判定する。撮像制御部 80 は、ステップ S2 において HDR モードに設定されていると判定した場合（ステップ S2；Yes）、ステップ S3 において、露光期間を設定する。ここでは、初期状態において、光電変換部 3 と光電変換部 4 とで露光期間が同じに設定されているものとする。撮像制御部 80 は、ステップ S3 において、光電変換部 3 に対する露光期間の長さを光電変換部 4 に対する露光期間と異なる長さに設定する。

#### 【0121】

撮像制御部 80 は、ステップ S2 において HDR モードに設定されていないと判定した場合（ステップ S2；No）、又はステップ S3 の処理が終了した場合、ステップ S4 においてリリーススイッチ（以下、リリース SW と略記する）が操作されたか否かを判定する。ステップ S4 において、撮像制御部 80 は、リリース SW が半押しされたと判定した場合（ステップ S4；Yes）、ステップ S5 においてオート露出処理（AE 処理）を行う。また、ステップ S4 において、撮像制御部 80 は、リリース SW が操作されていないと判定した場合（ステップ S4；No）、リリース SW の操作のモニターを継続する。なお、ステップ S4 において、撮像制御部 80 は、リリース SW が全押しされたと判定した場合、後に説明するステップ S8 の撮像処理を撮像素子 1 に実行させる。

#### 【0122】

撮像制御部 80 は、ステップ S5 の処理が終了した後、ステップ S6 においてオートフォーカス処理（AF 処理）を行う。ステップ S5 において、撮像制御部 80 は、撮像素子 1 に撮像処理を実行させる。また、焦点検出部 82 は、光電変換部 3 に蓄積される電荷に基づく第 1 出力信号、及び光電変換部 4 に蓄積される電荷に基づく第 2 出力信号を使って、焦点情報を検出する。また、撮像制御部 80 は、焦点検出部 82 が検出した焦点情報に基づいて、レンズ駆動部 72 を制御し、レンズ部 71 の焦点を調整する。

#### 【0123】

なお、HDR モードに設定されている場合に、撮像制御部 80 は、ステップ S5 の処理が終了した後、またはステップ S6 の処理が終了した後に、ライブビュー画像を表示部 75 に表示させてもよい。また、撮像制御部 80 は、光電変換部 3 に対する露光期間の長さと光電変換部 4 に対する露光期間の長さの少なくとも一方の変更を要求する入力を受け付けてもよい。例えば、使用者は、ライブビュー画像を見ながら、HDR 処理における明るさの設定を変更できる。また、撮像制御部 80 は、例えばライブビュー画像における画素値の分布などに基づいて、光電変換部 3 に対する露光期間の長さと光電変換部 4 に対する露光期間の長さの少なくとも一方を自動で変更してもよい。また、撮像制御部 80 は、このような露光期間の変更処理を、例えばステップ S4 においてリリース SW の操作をモニターしている間に実行してもよい。

#### 【0124】

また、撮像制御部 80 は、AE 処理の結果を利用して、アンプ 55 の増幅率とアンプ 56 の増幅率の少なくとも一方を調整してもよい。例えば、撮像制御部 80 は、光電変換部 3 と光電変換部 4 のうち露光時間が長い方に合わせて、撮像対象のうち暗い暗部が検出で

10

20

30

40

50

きるように絞りを設定し、この条件で露光時間が短い方で出力が飽和しないように、増幅率を調整してもよい。

#### 【0125】

撮像制御部80は、ステップS6の処理が終了した後、ステップS7においてリリースSWが操作されたか否かを判定する。撮像制御部80は、ステップS7においてリリースSWが全押しされたと判定した場合（ステップS7；Yes）、ステップS8において撮像素子1に撮像処理を実行させる。また、撮像制御部80は、ステップS7においてリリースSWが操作されていないと判定した場合（ステップS7；No）、リリースSWの操作のモニターを継続する。なお、ステップS7において、撮像制御部80は、リリースSWが半押しされたと判定した場合、ステップS5のAE処理およびステップS6のAF処理を再度実行した後、リリースSWの操作のモニターを継続する。

10

#### 【0126】

HDRモードに設定されている場合に、撮像制御部80は、ステップS8において、垂直走査回路51から出力される各種制御信号を例えば図3に示した波形に設定する。また、HDRモードに設定されていない場合に、撮像制御部80は、ステップS8において、垂直走査回路51から出力される各種制御信号を例えば図4（D）に示した波形に設定する。撮像制御部80は、1フレームの期間が終了した後、水平走査回路52に撮像結果を出力させる。

#### 【0127】

制御部73は、ステップS8の処理が終了した後に、ステップS9において、撮像結果に応じた画像データを画像処理部81に生成させる。HDRモードに設定されている場合に、画像処理部81は、ステップS9においてHDR処理を行って画像データを生成する。また、HDRモードに設定されていない場合に、画像処理部81は、ステップS9においてHDR処理を行わないで画像データを生成する。制御部73は、ステップS9の処理が終了した後に、ステップS8で生成された画像データを、ステップS10において記憶部7と表示部75の少なくとも一方に出力する。このようにして、一連の処理が終了する。

20

#### 【0128】

次に、動画モードに設定されている場合（静止画モードに設定されていない場合）について説明する。動画モードに設定されている場合、撮像制御部80は、例えば、画角の中央または使用者が指定する位置にフォーカスを合わせる。撮像制御部80は、ステップS1において静止画モードに設定されていないと判定した場合（ステップS1；No）、ステップS11において、HDRモードに設定されているか否かを判定する。撮像制御部80は、ステップS11においてHDRモードに設定されていると判定した場合（ステップS11；Yes）、ステップS12において、露光期間を設定する。ここでは、初期状態において、光電変換部3と光電変換部4とで露光期間が同じに設定されているものとする。撮像制御部80は、ステップS12において、光電変換部3に対する露光期間の長さを光電変換部4に対する露光期間と異なる長さに設定する。

30

#### 【0129】

撮像制御部80は、ステップS11においてHDRモードに設定されていないと判定した場合（ステップS11；No）、又はステップS12の処理が終了した場合、ステップS13において、録画の開始を要求する動画スイッチ（以下、動画SWと略記する）の操作が行われたか否かを判定する。ステップS13において、撮像制御部80は、動画SWが操作されたと判定した場合（ステップS13；Yes）、ステップS14において撮像素子1に撮像処理を実行させる。また、ステップS13において、撮像制御部80は、動画SWが操作されていないと判定した場合（ステップS13；No）、動画SWの操作のモニターを継続する。

40

#### 【0130】

HDRモードに設定されている場合に、撮像制御部80は、ステップS14において、垂直走査回路51から出力される各種制御信号を例えば図3に示した波形に設定する。また、HDRモードに設定されていない場合に、撮像制御部80は、ステップS14におい

50

て、垂直走査回路 5 1 から出力される各種制御信号を例えば図 4 ( D ) に示した波形に設定する。撮像制御部 8 0 は、1 フレームの期間が終了した後、水平走査回路 5 2 に撮像結果を出力させる。

【 0 1 3 1 】

制御部 7 3 は、ステップ S 1 4 の処理が終了した後に、撮像結果に応じた画像データを画像処理部 8 1 に生成させる。H D R モードに設定されている場合に、画像処理部 8 1 は、H D R 処理を行って画像データを生成する。また、H D R モードに設定されていない場合に、画像処理部 8 1 は、H D R 処理を行わないで画像データを生成する。制御部 7 3 は、画像処理部 8 1 が生成した画像データを、記憶部 7 と表示部 7 5 の少なくとも一方に出力する。

10

【 0 1 3 2 】

撮像制御部 8 0 は、ステップ S 1 4 の処理が終了した場合、ステップ S 1 5 において、録画の終了を要求する動画 S W の操作が行われたか否かを判定する。撮像制御部 8 0 は、ステップ S 1 5 において動画 S W が操作されたと判定した場合 ( ステップ S 1 5 ; Y e s ) 、一連の処理を終了する。また、撮像制御部 8 0 は、ステップ S 1 5 において動画 S W が操作されていないと判定した場合 ( ステップ S 1 5 ; N o ) 、ステップ S 1 6 において所定のフレーム数の撮像が終了したか否かを判定する。撮像制御部 8 0 は、ステップ S 1 6 において所定のフレーム数の撮像が終了していないと判定した場合 ( ステップ S 1 6 ; N o ) 、ステップ S 1 4 に戻り、次のフレームの撮像処理を撮像素子 1 に実行させる。

【 0 1 3 3 】

20

撮像制御部 8 0 は、ステップ S 1 6 において所定のフレーム数の撮像が終了したと判定した場合 ( ステップ S 1 5 ; Y e s ) 、ステップ S 1 7 において A F 処理を実行する。ステップ S 1 6 において、撮像制御部 8 0 は、撮像素子 1 に撮像処理を実行させる。また、焦点検出部 8 2 は、光電変換部 3 に蓄積される電荷に基づく第 1 出力信号、及び光電変換部 4 に蓄積される電荷に基づく第 2 出力信号を使って、焦点情報を検出する。また、撮像制御部 8 0 は、焦点検出部 8 2 が検出した焦点情報に基づいて、レンズ駆動部 7 2 を制御し、レンズ部 7 1 の焦点を調整する。

【 0 1 3 4 】

ステップ S 1 7 において、撮像制御部 8 0 は、出力される動画のフレーム間の期間に撮像処理を実行させ、その結果を使って A F 処理を実行してもよい。また、ステップ S 1 7 において、撮像制御部 8 0 は、出力される動画のフレームの画像データを使って A F 処理を実行してもよい。また、撮像制御部 8 0 は、複数の画素 P のそれぞれの出力を使って A F 処理を実行してもよいし、複数の画素 P のうち一部の画素 P から出力される信号を使って、A F 処理を実行してもよい。一部の画素 P から出力される信号を使って A F 処理を実行する場合に、一部の画素 P は、複数の画素 P のうち固定されていてもよいし、A F 処理ごとに異なる画素に変更されてもよい。また、H D R モードに設定される場合に、A F 処理に用いる一部の画素 P については、光電変換部 3 と光電変換部 4 とで露光期間の長さを同じに設定してもよい。

30

【 0 1 3 5 】

なお、所定のフレーム数は、レンズ駆動部 7 2 の応答速度などに応じて設定される。例えば、撮像制御部 8 0 が指定する駆動量をレンズ駆動部 7 2 が達成するのに必要な時間が 1 秒であり、フレームレートが 3 0 F P S である場合に、所定のフレーム数は、3 0 フレームを下限值とする任意の値に設定される。所定のフレーム数は、例えばデフォルト値が設定されており、使用者の指定により上記の下限值以上の値に変更可能である。

40

【 0 1 3 6 】

撮像制御部 8 0 は、ステップ S 1 7 の処理が終了した後に、ステップ S 1 3 に戻り、次のフレームの撮像処理を撮像素子 1 に実行させる。このように、撮像制御部 8 0 は、ステップ S 1 4 において録画の中止を要求する動画 S W の操作が行われたと判定するまで、ステップ S 1 3 の撮像処理を繰り返し実行させる。また、撮像制御部 8 0 は、所定のフレーム数の撮像処理が行われるたびに、ステップ S 1 7 の A F 処理を実行する。

50

## 【 0 1 3 7 】

上述のような制御部 7 3 は、例えば CPU ( C e n t r a l P r o c e s s i n g U n i t ) を含み、この CPU が撮像制御プログラムに従って、少なくとも 1 つの処理を実行する態様であってもよい。この撮像制御プログラムは、制御部 7 3 に、第 1 画素に配置され光を電荷に変換する光電変換部 3 および光電変換部 4 のうち、光電変換部 3 から、1 フレームの期間のうち第 1 期間に、電荷を転送させることと、光電変換部 4 から、1 フレームの期間のうち第 1 期間と異なる第 2 期間に、電荷を転送させることとを実行させてもよい。また、制御部 7 3 は、ASIC などの演算回路を含んでいてもよい。例えば、画像処理部 8 1 は、演算回路を含み、この演算回路が少なくとも 1 つの処理を実行する態様でもよい。

10

## 【 0 1 3 8 】

本実施形態に係る撮像装置 7 0 は、撮像素子 1 の 1 画素に複数の光電変換部が配置されているので、撮像画像の解像度を下げることなくダイナミックレンジを広げることができる。また、光電変換部 3 から電荷を転送するための転送部 2 1 と光電変換部 4 から電荷を転送するための転送部 4 1 とを独立して制御できるので、フレームレートの低下を抑制できる。また、撮像装置 7 0 は、光電変換部 3 に蓄積される電荷に基づく第 1 出力信号と、光電変換部 4 に蓄積される電荷に基づく第 2 出力信号とを使って、AF 処理を行うこともできる。

## 【 0 1 3 9 】

なお、本発明の技術範囲は、上記の実施形態あるいは変形例に限定されるものではない。例えば、上記の実施形態あるいは変形例で説明した要件の 1 つ以上は、省略されることができる。また、上記の実施形態あるいは変形例で説明した要件は、適宜組み合わせることができる。

20

## 【 符号の説明 】

## 【 0 1 4 0 】

1 撮像素子、3 光電変換部、4 光電変換部、P 画素、2 1 転送部、2 2 転送制御線、2 3 電荷電圧変換部、2 4 リセット部、2 5 リセット制御線、4 1 転送部、4 2 転送制御線、4 3 電荷電圧変換部、4 4 リセット部、4 5 リセット制御線、5 5 アンプ、5 6 アンプ、6 0 光電変換部、6 1 光電変換部、6 2 光電変換部、6 3 転送部、6 4 転送制御線、6 5 転送部、6 6 転送制御線、7 0 撮像装置、8 0 撮像制御部、8 1 画像処理部、8 2 焦点検出部、P 画素、P 1 画素、P 2 画素、T X 1 制御信号、T X 2 制御信号、T X 3 制御信号、T X 4 制御信号、R S T 1 制御信号、R S T 2 制御信号

30

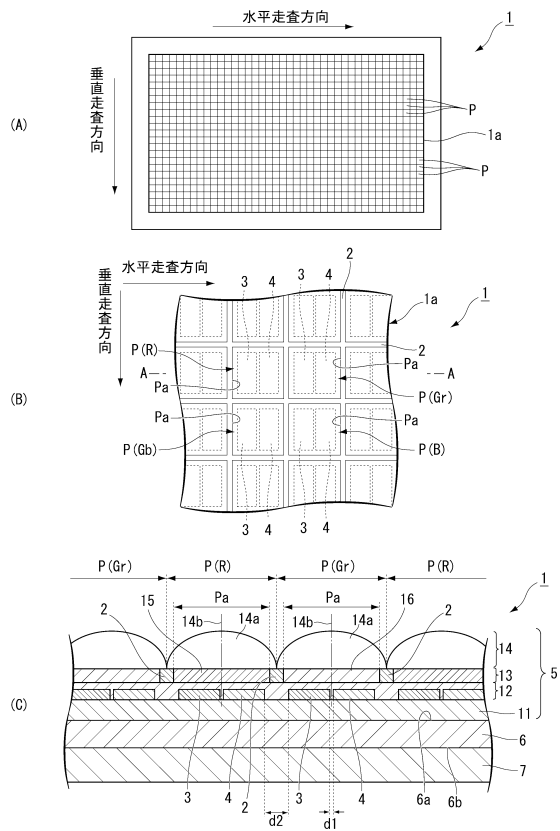
40

50

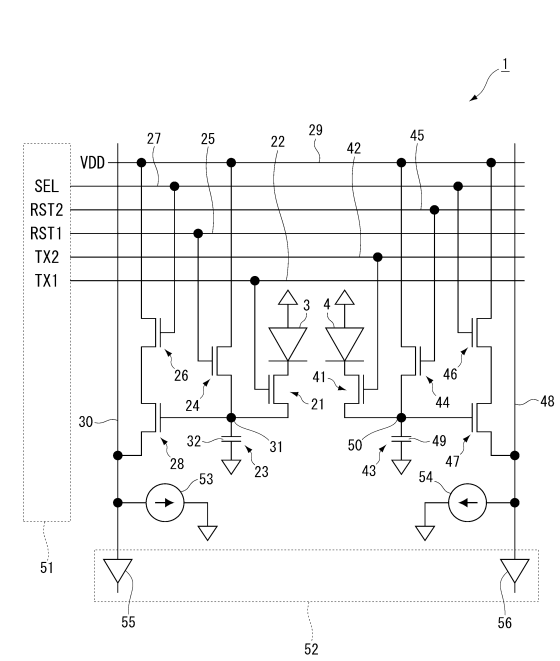


【図面】

【図 1】



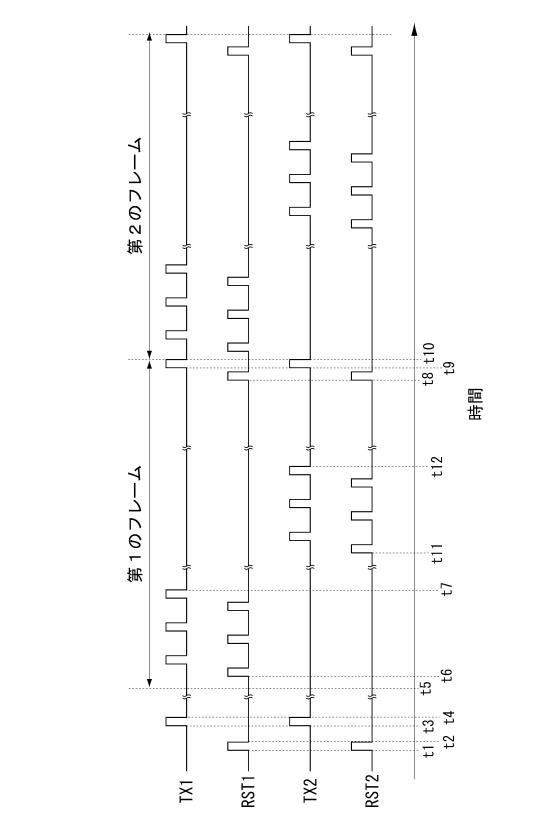
【図 2】



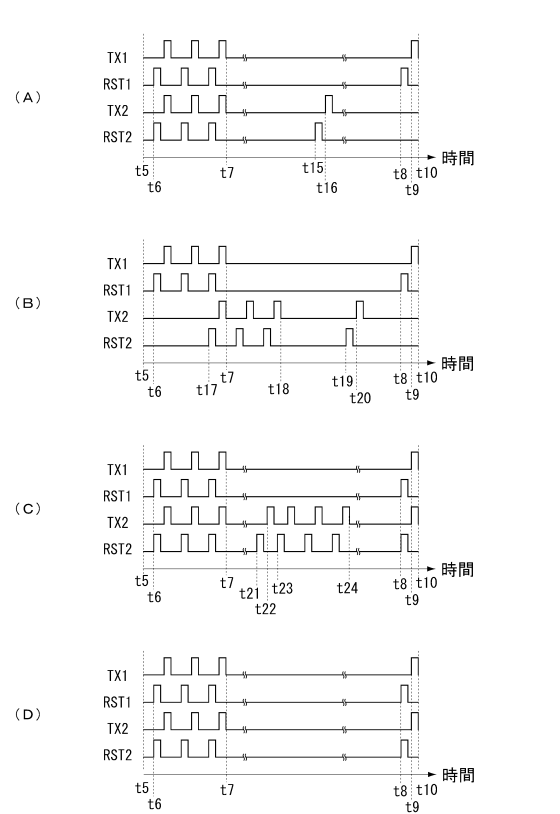
10

20

【図 3】



【図 4】

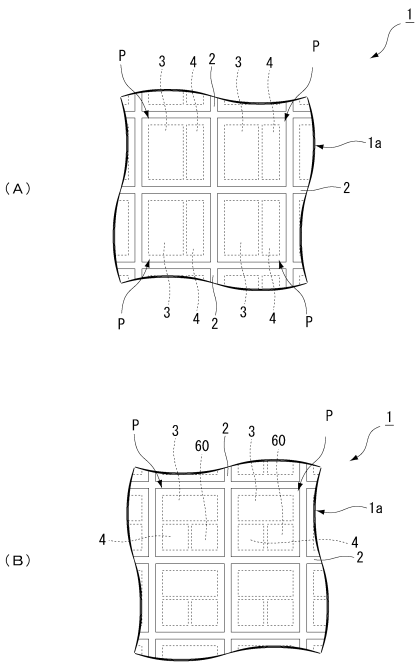


30

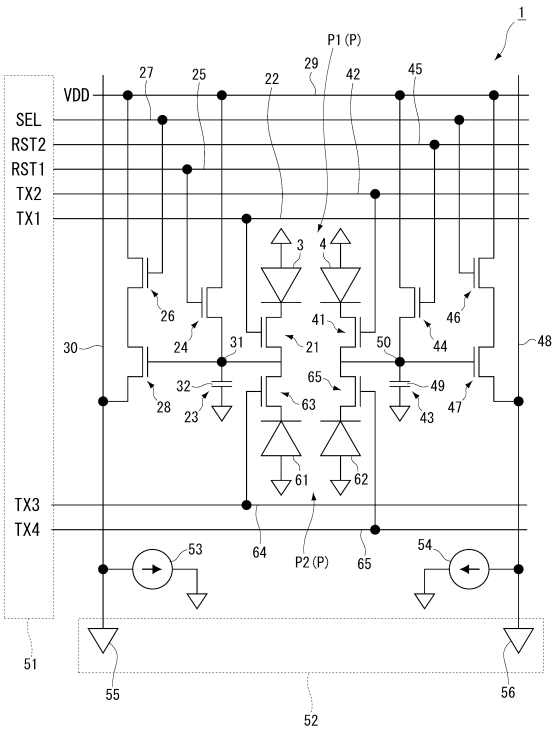
40

50

【図 5】



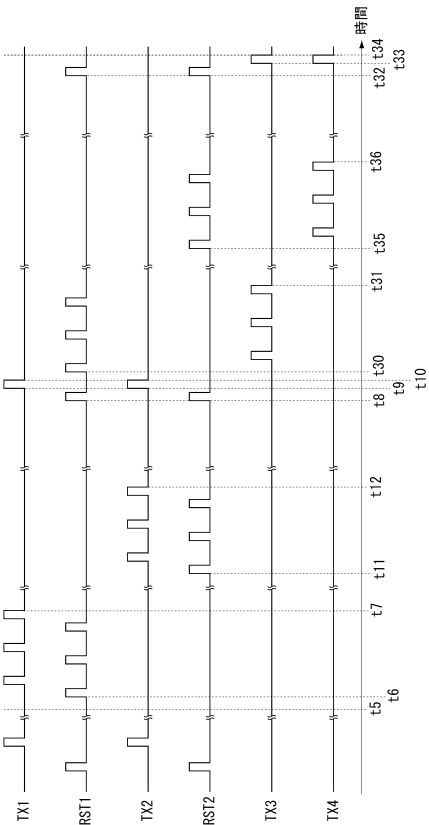
【図 6】



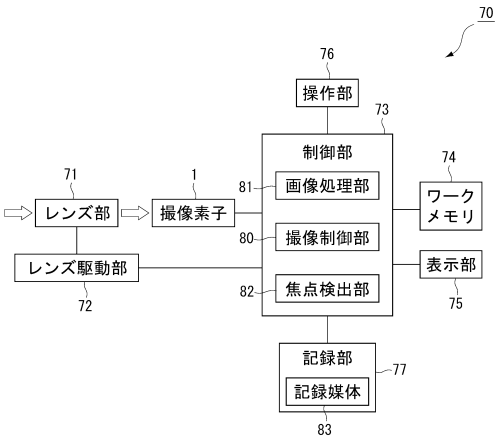
10

20

【図 7】



【図 8】

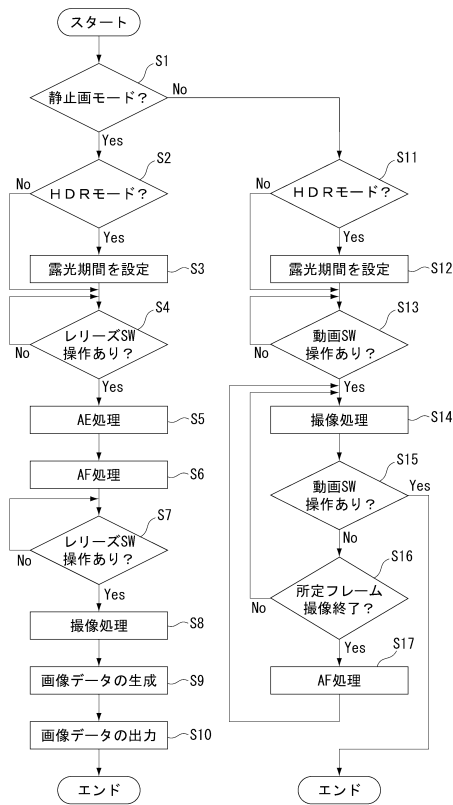


30

40

50

【図 9】



10

20

30

40

50

---

フロントページの続き

- (56)参考文献      特開 2 0 1 5 - 1 6 4 2 8 3 ( J P , A )  
                    国際公開第 2 0 1 5 / 0 4 5 3 7 5 ( W O , A 1 )  
                    特表 2 0 0 9 - 5 0 5 4 3 8 ( J P , A )  
                    特開 2 0 1 5 - 1 2 8 2 1 5 ( J P , A )  
                    特開 2 0 1 3 - 1 4 3 7 2 9 ( J P , A )
- (58)調査した分野 (Int.Cl. , D B 名)
- H 0 4 N    2 5 / 0 0 - 2 5 / 7 9  
                    H 0 1 L    2 7 / 1 4 6